



**دانشکده:** فیزیک و مهندسی هسته ای

**گروہ:** نانو فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

سنتز و مشخصه یابی Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بدون آلایش و آلایش یافته برای کاربردهای

ضد باکتری

سیدہ پریسا عابدی

استاد راهنما:

دكتر محمد باقر رحماني

استاد مشاور:

دكتر فرخنده رضائى

بهمن ۱۳۹۷



باسمهتعالي

شمارہ: تاریخ:

فرم شماره (۳) صور تجلسه نهایی دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

با نام و یاد خداوند متعال، ارزیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده پریسا عابدی با شماره دانشجویی۹۵۰۹۸۸۴ رشته فیزیک گرایش نانو تحت عنوان **سنتز و مشخصه یابی Fe<sub>2</sub>O3 بدون آلایش و آلایش یافته برای کاربردهای ضد باکتری** که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ با حضور هیأت محترم داوران در دانشگاه صنعتی شاهرود بر گزار گردید به شرح ذیل اعلام می گردد:

		مردود 🗌 عملی 🔳	قبول (با درجه: شهیشیسی) 🔽 نوع تحقیق: نظری 🗌
دلنفوا	مرتبة علمي	نام ونام خانوادگی	عضو هيأت داوران
	استادیار	دکتر محمد باقر رحمانی	۱_ استادراهنمای اول
			۲ – استادراهنمای دوم
Z	استادیار	دکتر فرخنده رضایی	۳- استاد مشاور
- A	استادیار	دکتر سید ایمان حسینی	۴- نماینده تحصیلات تکمیلی
	دانشيار	دكتر محمد ابراهيم قاضى	۵- استاد ممتحن اول
6	استادیار	دکتر سعید حسامی پیله رود	۶استاد ممتحن دوم

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده: دکتر سعید حسامی پیله رود

تاریخ و امضاء و مهر دانشکده:

و هنور می تواند / پایان نامه خود دفاع نماید (دفاع تبصره: در صورتی که کسی مردود شود حداکثر یکبار دیگر (در min مجدد نباید زودتر از ۴ ماه برگزار شود). دانشکده هيز

gre

سمر وقدرداني: سپاس خدای را که سخوران در ستودن او بانند و شارندگان، شمردن نعمت بهی او مدانند و کوشندگان، حق او را کزار دن نتوانند. پ د ابتدا مراتب سپاسکذاری خود را از اساد را بهای گرامی خود جناب آقای دکتر محد باقر رحانی به خاطر کک ۶ و را بهایی ارزنده شان در انجام این پایان نامه ابراز می نایم . تهچنین از اسآومشاور عزیزم دکتر فرخنده رضایی کال تشکر را دارم . از مولین محترم آ زمایشگاه، آقای مهندس عسکری و آقای شهیدی به منظور زحات و بحاریثان در انجام این تحقیق صمیانه سپاسکذارم. همچنین از دوست عزیزم خانم مرضیه سادات حسینی برای همرایی و دوستی صادقانه اش مشکر و قدر دانم .

••• \*\* بعديم اير:

در کال عثق و احترام این پایان نامه را . . . . .

به پدر و مادرم به پاس عاطفه سرتار و کرمای امید بخش و جود شان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است. به پ

به خوام ان عزیز م که لحظات ناب باور بودن، حسارت خواستن، عظمت رسیدن و تام تجربه می یکتاو زیبای زندگیم مدیون حضور سنبر

آنهاست.

... تقديم مى كىم .

# تعهد نامه

اینجانب سیده پریسا عابدی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و فناوری نانو گرایش نانو فیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه سنتز و مشخصه یابی Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بدون آلایش و آلایش یافته برای کاربردهای ضد باکتری تحت راهنمایی دکتر محمد باقر رحمانی متعهد می شوم.

تحقيقات در اين پايان نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .

در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .

مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است .

کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید .

حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد. در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است .

در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ،ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است .

تاريخ

امضای دانشجو

#### مالکیت نتایج و حق نشر

کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود. استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

هماتیت (α-Fe2O3) پایدارترین فاز اکسید آهن است و کاربردهای فراوانی در حسگرهای گازی، کاتالیزوری و مواد انتی باکتریال دارد. در این پایاننامه در بخش اول لایههای نازک هماتیت به روش اسپری پایرولیز در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C°۵۰ بر روی زیر لایه شیشه لایه نشانی شد. سپس عملکرد حسگری لایههای نازک هماتیت به غلظتهای مختلف بخار اتانول در دماهای مختلف اندازه گیری شد. تحلیل الگوی XRD لایههای سنتز شده نشاندهنده بلورینیگی نمونهها در دمای زیر لایه ۴۰۰ و °۴۵۰ است. تصاویر FESEM لایه های نازک نشان داد که با افزایش دمای زیرلایه به ۴۰۰ و ۴۵۰°C سطح نمونه ها تخلل بیشتری پیدا کردند، اما در نمونه تهیه شده در ۵۰۰° سطح یکنواخت تری از نانو دانه ها تشکیل شد. اندازه گیری های حسگری گازی به ۲۰۰ ppm بخار اتانول مقادیر پاسخ ۴۵، ۴۶، ۳۰ و ۲۰٪ را برای نمونه های تهیه شده در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C°۵۰ نشان داد. در بخش دوم این پایان نامه، نانو lpha- ذرات اکسید گرافن با روش متداول هامرز بهبود یافته سنتز شدند. همچنین نانو کامپوزیت های Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO با نسبت های وزنی متفاوت به روش آبی-گرمایی سنتز شدند. با استفاده از روش ویلیامسون هال تحليل الگوی XRD بيشترين اندازه بلورک و کمترين کرنش را براي کامپوزيت تهيه شده با ۰/۰۷۲gr GO در α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نشان داد. تصاویر FESEM کاهش در قطر میانگین دانه در نانو کامپوزیت ها را با افزایش نسبت وزنی α-Fe2O3/GO نشان داد. همچنین بر اساس آنالیز UV-Vis با افزایش GO در نانو کامپوزیت α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO افزایش در جذب نور مشاهده شد. اثرات آنتی باکتریال همه ی نانو کامپوزیت ها به باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشرشیا کولی اندازه گیری شد و در پایان نامه گزارش شد.

کلمات کلیدی: هماتیت، اسپری پایرولیز، اکسید گرافن، کامپوزیت اکسید آهن و اکسید گرافن کاهش یافته، آنتی باکتریال، حسگری گازی

لیست مقالات مستخرج از پایان نامه

عابدی، سیده پریسا؛ رحمانی، محمد باقر " رشد و مشخصهیابی و بررسی ویژگی های حسگری گازی لایه نازک α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (هماتیت) "، کنفرانس فیزیک ایران ۹۲ ص ۱۲۴۷، قزوین.

عابدی، سیده پریسا؛ رحمانی، محمد باقر؛ رضایی، فرخنده " تاثیر دمای زیر لایه بر ویژگیهای لایه های نازک α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (هماتیت)"، کنفرانس فیزیک ایران ۹۷ ص ۱۸۶۸، قزوین.

### ۱- فصل اول: مقدمه

۱–۱مقدمه
۲–۲ اکسید آهن
۴۴ هماتیت
۵۵
۱–۵ اکسید گرافن
۱-۶ اکسید گرافن کاهش یافته
٩-١ مواد ضد باكترى٩
۱-۷-۱ باکتری اشرشیاکلای
۱-۷-۲ باکتری استافیلوکوکوس
١٢١٢ جمع بندی.

۲- فصل دوم: مروری بر مقالات روشهای رشد وبررسی خواص آنتی باکتریال و

## حسگری هماتیت

14	۲–۱ مقدمه
کاربرد آنتی باکتریال	۲-۲ وابستگی خصوصیات فیزیکی لایه نازک α-Fe2O3 در
اسپری پایرولیز۱۷	۲-۳ سنتز و مشخصهیابی لایه نازک هماتیت توسط روش
کاهش یافته و نقره	۲-۴ سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت اکسید آهن با گرافن
سگری آن	۵-۲ سنتز کامپوزیت α-Fe2O3/GO و بررسی خاصیت حد

۲-۶ جمع بندی	۶-۲ ج
--------------	-------

## ۳- فصل سوم: معرفی روش های مشخصه یابی ساختاری نمونه ها

۲-۳ مقدمه۰۰
۳-۲ روشهای سنتز نانو ساختارها۰۰
۳-۳ روش اسپری پایرولیز۳
۳-۴ لایه نشانی به روش هیدروترمال۳۲
۳–۵ الگوی پراش پرتو ایکس XRD۳
۳-۶ میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)۳
۳-۷ طيف سنج فوتولومينوسانس (PL)۲
۳-۸ دستگاه طیف سنجی – مرئی فرابنفش (UV-Vis)۳
۳-۹ طيف سنجى رامان
۳-۱۰ طيف سنج تبديل فوريه مادون قرمز
۳-۱۱ حسگر گازی۴۱
۲-۱۲ جمع بندی۴

### ۲-فصل چهارم: نتایج و بحث

49	' مقدمه	۴–۱
49	۲ تهیه لایه نازک α-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> به روش اسپری پایرولیز و بررسی ویژگی حسگری	۲-۴
49	۱-۲-۱ سنتز لایه نازک هماتیت در دماهای مختلف زیر لایه	۴

۴۷	۴-۲-۲ نتایج ساختاری
۴۹	۴-۲-۴ مورفولوژی سطح
۵۱	۴-۲-۴ طیف سنجی رامان
۵۲	۴–۲–۵ ویژگیهای اپتیکی لایه نازک هماتیت
۵۵	۴–۲–۶ طيف سنجي فوتولومينوسانس
۵۶	۲-۴-۲ سنجش حسگر گازی
افن۷۵	۴-۳ بررسی خاصیت ضد باکتری نانو درات هماتیت آلاییده با اکسید گر
۷۵	۴-۳-۱ سنتز اکسید گرافن
٧۶	۴–۳–۲ سنتز نانو ذرات هماتيت
٧۶	۴–۳–۳ سنتز كامپوزيت هماتيت و اكسيد گرافن كاهش يافته
Υλ	۴-۳-۴ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها
λ٠	۴–۳–۵ بررسی ریخت شناسی سطح
٨۴	۴-۳-۶ طيف سنجي رامان
٨۶	۴–۳-۷ طیف سنجی مادون قرمز
λΥ	۴–۳–۸ مطالعه ویژگی نوری نمونهها
ن و کامپوزیت اکسید آهن با	۴–۳- ۹ بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهر
٩٠	اكسيد گرافن كاهش يافته
٩٨	۴-۴ جمع بندی

# ۵-فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

۵–۱ مقدمه
۵-۲ بررسی اثر دمای زیر لایه بر خواص فیزیکی، اپتیکی و حسگری گازی لایههای نازک هماتیت تهیه شده
به روش اسپری پایرولیز
۵-۳ رشد و تحلیل نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهن و هماتیت آلایش یافته با اکسید گرافن کاهش
يافته
۵-۴ پیشنهاد برای فعالیتهای پژوهشی در آینده
مراجع

# فهرست شکل ها

شکل ۱-۱: ساختار بلوری الف) هماتیت (α-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) و ب) مگنتیت (Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )۴
شکل ۱-۲: تصویر شبکه شش ضلعی اتم گرافن۶
شکل ۱-۳: در سمت راست تصویری از صفحهی اکسید گرافن و تصویر سمت چپ شبکه گرافن کاهش
بافته است٨
شکل ۱-۴: تصویر میلهای شکل باکتری اشرشیاکلای
شکل ۱–۵: تصویر میکروسکوپی باکتری استافیلوکوکوس به صورت خوشههای انگور
شکل۲-۱ طیف XRD از لایههای تشکیل شده با ضخامت ۱۵۶، ۱۰۳ و ۲۵۱ MTT۲۵۱ از کار
شکل۲-۲ تصاویر FESEM از لایههای هماتیت با ضخامت الف) ۱۵۶ ، ب) ۲۰۳ و ج) FESEM
شکل۲-۳ شکل ۲-۳ نتایج آزمایش روی باکتری استافیلوکوکوس با: الف) لایه شیشهای خالی و لایههای
هماتیت با ضخامت ب) ۱۵۶، ج) ۲۰۳ و د) ۲۵۱ nm ۲۵۱
شکل۲-۴ طیف پراش پرتو ایکس برای نمونههای سنتز شده در دماهای مختلف
شکل۲-۵ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونههای لایه نازک هماتیت در دماهای (الف)۳۲۵ ،
(ب) ۳۵۰ ، (ج)۳۷۵ و (د) ۴۰۰°C.
شکل۲-۶ نمودار تغییر ضخامت لایههای هماتیت با افزایش دمای زیر لایه

شکل۲-۷ نمودار تغییرات <sup>2</sup> (αhυ) نسبت به hv در لایههای هماتیت سنتز شده با دماهای متفاوت زیر
لايه
شکل ۲-۸ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی: الف) نانو ورقههای گرافن ب) نانوکامپوزیت Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /rGO
ج) كامپوزيت نانو صفحاتFe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /rGO/Ag
شکل۲-۹ پراش پرتو ایکس برای نانو کامپوزیتهای الف) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /rGO و ب) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /rGO/Ag
شکل۲-۱۰ طیف سنجی نور مرئی نمونه های:الف) GO , ب) Fe2O3/rGO/Ag وج)Fe2O3/rGO/Ag سیسیسی ۲۳
شكلT-١١ طيفXRD از نمونه الف) GO و ب) (٨:١) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GO. (٨:١
شکل۲–۱۲ تصویر FT-IR از نمونههای GO، GO، Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GO (۸:۱), Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GO (۸:۱) از نمونههای GO، Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GO
شکل۲–۱۳ تصویر SEM از نمونههای: الف) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ، ب) GO و ج) (۸:۱) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GO (۸:۱) ب
شکل۲–۱۴الف) تأثیر دمای کار روی پاسخ حسگر گازی نانو ذرات (۸:۱) Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GO در غلظت ۲۰۰ppm
ب) منحنی پاسخ و بازیابی برای کامپوزیتهای (۸:۱), (۱۰:۱) و(۱۲:۱)در دمای C°۲۶۰ برای غلظت
۲۶۲۰۰ppm
شکل۲-۱۵الف) منحنی پاسخ و بازیابی برای نمونههای (۸:۱), (۱۰:۱) و(۱۲:۱) در غلظتهای ۸۰۰ppm-
۵ در دمای ۲۶۰°C ب) پاسخ کامپوزیتهای (۸:۱), (۱۰:۱) و(۱۲:۱) به گازهای مختلف در دمای ۲۶۰°C
برای غلظت ۲۰۰ppm۲۷
شکل ۳-۱: الف) دستگاه اسپری پایرولیز مورد استفاده در این پایان نامه ب) طرح الگووار دستگاه۳۱
شکل ۳-۲ طرح شماتیک از شبکه بلوری برای نشان دادن قانون براگ

شکل ۳-۳: الف) دستگاه XRD مورد استفاده در این پایان نامه ب) طرح کلی از دستگاه XRD
شکل ۳-۴: الف) دستگاه FESEM ب) طرح کلی دستگاه میکروسکوپ الکترون روبشی
شکل ۳-۵: دستگاه طیف نگار مورد استفاده در این پایان نامه واقع در دانشگاه صنعتی شاهرود۳۸
شکل ۳-۶: دستگاه میکرو رامان(Micro Raman) مدل واقع در دانشگاه صنعتی شاهرود۴۰
شکل ۳–۷ دستگاه طیف سنجی مادون قرمز مدل در دانشگاه فردوسی مشهد۴۱
شکل۳-۸ دستگاه حسگری طراحی و ساخته شده در دانشگاه صنعتی شاهرود
شکل۴-۱: الگوی پراش XRD نمونه های لایه نازک اکسید آهن در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C ° ۵۰۰.
۴۸
شکل۴-۲ تصاویر ریخت شناسی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی برای نمونههای الف) ST35،
ب) ST45، ج) ST45 و د) ST50
شکل۴-۳ نمودار اندازه گیری رامان برای نمونههای ST45 ، ST40 و ST55
شکل۴-۴: نمودار جذب نمونه های لایه نازک اکسید آهن سنتز شده در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰
و ۵۰۰° ۲.
شکل۴–۵: نمودار عبور نمونه های لایه نازک هماتیت سنتز شده در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C
۵۳۵۰۰ ۹
شکل۴–۶: گاف نواری α-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در دمای سنتز ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C ° ۵۰۰.
شکل ۴-۷ طیف رامان نمونههای هماتیت سنتز شده در دمای مختلف زیر لایه

شکل ۴–۸: الف) تصویر قطعه حسگری نمونه لایه نازک هماتیت ب) الگوی نمونه حسگری ج) تصویر
الگووار از محفظه حسگری
شکل ۴-۹ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمای C ° ۱۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۰۱۰۰۰
شکل ۴–۱۰ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمایC ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۰۱۰۰۰
شکل ۴–۱۱ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمای C ° C در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۱۱۰۰۰
شکل ۴–۱۲ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمای C ° C در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۱
شکل ۴–۱۳ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۱۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۳۱۰۰۰
شکل ۴–۱۴ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۳۱۰۰۰
شکل ۴–۱۵ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۴۱۰۰۰
شکل ۴-۱۶ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۵۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۴

مکل ۴–۱۷ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۱۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۶۱۰۰
مکل ۴–۱۸ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm ۱۰۰
مکل ۴–۱۹ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۷۱۰۰
مکل ۴-۲۰ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۲۵۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۷

شکل ۴–۲۱ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۱۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۹۱۰۰۰
شکل ۴-۲۲ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۶۹۱۰۰۰
شکل ۴–۲۳ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm
۷۰
شکل ۴–۲۴ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۲۵۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ppm
٧٠

-	شکل ۴–۲۵ حساسیت نمونههای لایه نازک هماتیت (الف)ST35 (ب) ST45 (ج) ST45 (د) ST55 در
۷٣	غلظتهای مختلف در دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۲۵ و C° ۲۵۰
21	شکل ۴-۲۶ حساسیت نمونههای لایه نازک هماتیت در غلظت ۲۰۰ ppm برای دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۵
۷۴.	و ۲۵۰ °۲۵.
ن و	شکل ۴–۲۷ الگوی پراش پرتو x نمونههای الف) اکسید گرافن ب) اکسید آهن ج) کامپوزیت اکسید آه
Υ٩.	اکسید گرافن کاهش یافته با درصدهای وزنی مختلف اکسید گرافن
آهن	شکل ۴–۲۸ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) نمونههای الف)اکسید گرافن ب) اکسید اُ
(د د)	و کامپوزیت اکسید آهن و اکسید گرافن کاهش یافته با درصدهای مختلف وزنی اکسید گرافن ج) FG1
۸٣.	FG2 و ه) FG3 در دو مقیاس۲۰۰ nm و ۲۰۰ و FG2
ن و	شکل ۴–۲۹. طیف EDX برای نمونههای الف) اکسید گرافن ب) اکسید آهن ج) کامپوزیت اکسید آه
λ۴.	اكسيد گرافن كاهش يافته
،ه با	شکل ۴-۳۰ الف) طیف رامان نمونه اکسید گرافن ب) طیف رامان نمونههای اکسید آهن کامپوزیت شد
٨۵.	اكسيد گرافن كاهش يافته
فش	شکل ۴–۳۱ طیف FTIR نمونههای الف) اکسید گراف ب) کامپوزیت اکسید آهن و اکسید گرافن کاه
٨٧.	يافته
٨٨.	شکل ۴–۳۲ نمودار درصد جذب نور مرئی برای نمونههای  FG2 ، FG1 ، G و FG3
٨٩.	شکل ۴–۳۳ طیف درصد عبور نور بر حسب طول موج برای نمونههای G2 ، FG1 ، G و FG3
٩٠	شکل ۴-۳۴ نمودار درصد جذب نور مرئی برای نمونههای الف) FG1، ب) FG2 و ج) FG3

شکل ۴-۳۵ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید گرافن بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب)
استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)۹۲
شکل ۴-۳۶ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب)
استافيلوكوكوس اورئوس (S.aureus)
شکل ۴-۳۷ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن کامپوزیت شده با اکسید گرافن کاهش یافته (FG1) بر
دو باكترى الف) اشرشيا كولى (E.coli) و ب) استافيلوكوكوس اورئوس (S.aureus)
شکل ۴–۳۸ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن کامپوزیت با اکسید گرافن کاهش یافته (FG2) بر دو
باكترى الف) اشرشيا كولى (E.coli) و ب) استافيلوكوكوس اورئوس (S.aureus)
شکل ۴–۳۹ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن کامپوزیت شده با اکسید گرافن کاهش یافته (FG3) بر
دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)
شکل ۴-۴۰ نمودار اثر آنتی باکتریال نمونههای FG3 ,FG2 ,FG1 ,F , G در غلظت ۱mg/mL بر روی دو
باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

ها	جدول	فهرست
----	------	-------

۳	جدول ۱-۱ ویژگیهای اکسیدهای آهن
آهن۴۷	جدول۴-۱: شرایط لایه نشانی برای تهیه لایه نازک اکسید
فاز بلوری هماتیت۴۹	جدول ۴-۲: مشخصات ساختاری محاسبه شده متعلق به ف
نمونهST35 در دماها و غلظتهای مختلف گاز	جدول ۴-۳ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی
۶۲	اتانول
نمونهST40 در دماها و غلظتهای مختلف گاز	جدول ۴-۴ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی
۶۵	اتانول
نمونهST45 در دماها و غلظتهای مختلف گاز	جدول ۴-۵ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی
۶۸	اتانول
نمونهST50 در دماها و غلظتهای مختلف گاز	جدول ۴-۶ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی
۷۱	اتانول
۲۵	جدول ۴-۷ مواد مورد استفاده در سنتز اکسید گرافن
ΥΥ	جدول ۴–۸: نامگذاری نمونههای سنتز شده
از بلوری هماتیت و اکسید گرافن۸۰	جدول ۴-۹ مشخصات ساختاری محاسبه شده متعلق به ف
اکسید گرافن بر دو باکتری اشرشیا کولی و	جدول ۴-۱۰ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف
٩٢	استافيلوكوكوس اورئوس

دول ۴–۱۱ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف اکسید آهن بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس	ج
رئوس۳	او
دول ۴–۱۲ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یاف	ج
FG) بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس۴	l)
دول ۴–۱۳ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یاف	ج
FGź) بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس۵	2)
دول ۴–۱۴ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یاف	Ņ
.FG) بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس	3)
دول ۴–۱۴ اثر آنتی باکتریال نمونههای F, G ,FG2 ,FG1 ,F ، G در غلظت ۱mg/mL بردو باکتر:	ŗ
رشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس	اث





#### ۱–۱ مقدمه

نانو فناوری علمی است کاربردی که بر ساخت، شناسایی و کاربرد مواد و تجهیزات در ابعاد نانو تمرکز دارد. این دانش در طبقه بندی علوم مختلفی شامل فیزیک، شیمی، پزشکی و دیگر زمینههای علمی قرار می گیرد که به مطالعه و بررسی مواد در ابعاد نانو می پردازد. واژه نانو به ایجاد و خلق ساختارهای بزرگتر از اتم و کوچکتر از حالت توده اطلاق می شود که حداقل در یک بعد کمتر از nn ۱۰۰ باشند. این مواد دارای تفاوتهای قابل ملاحظهای نسبت به رفتار فیزیکی اتم و خواص ماده در حالت توده می باشد .دستیابی به توانایی و دانش کنترل خواص مواد نانو میتواند منجر به تولید علوم، محصولات و فناوریهای نو گردد. در این فصل به مطالعهی اکسید آهن و فازهای مختلف آن پرداخته می شود، فاز آلفای اکسید آهن (هماتیت) به صورت مختصر معرفی و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن بررسی می گردد، گرافن، اکسید گرافن و گرافن کاهش یافته به عنوان مواد مناسب جهت کامپوزیت با اکسید آهن معرفی و خواص آنها بررسی می شود و کاربرد این مواد در زمینههای مختلف صنعتی،

### ۲-۱ اکسید آهن

آهن و اکسیژن دو عنصر از چهار عنصر رایج در پوسته زمین میباشند که ترکیب شیمیایی این دو ماده در طول هزاران سال نقش مهمی را در فرآیندهای طبیعی زیست شناسی و زمین شناسی ایفا کردهاند. آهن از عناصر فلزات واسطه است که ایزوتوپ های پایدار آن <sup>56</sup>Fe, <sup>56</sup>Fe, <sup>54</sup>Fe, <sup>58</sup>Fe, <sup>58</sup>Fe, <sup>56</sup>Fe, <sup>54</sup>Fe, <sup>58</sup>Fe, <sup>50</sup>Fe, <sup>50</sup>Fe

هماتيت	مگنتیت	ماگمیت	اکسید آهن
a-Fe2O3	Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	γ - Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	فرمول ملكولى
۵/۲۶	۵/۱۸	۴/۸۷	(g/cm <sup>3</sup> ) چگالی
۱۳۵۰	1242-1292	-	نقطه ذوب(C°)
۶/۵	۵/۵	۵	سختی
فرومغناطیس ضعیف یا آنتی فرومغناطیس	فرو مغناطيس	فرى مغناطيس	نوع مغناطيسي
۹۵۶	٨۵٠	۸۲۰-۹۸۶	دمای کوری (K)
راستگوشە،ششگوشى	مكعبى	مکعبی یا چهارگوشی	سيستم بلورى
(شش گوشی) <b>R3</b> c	Fd3m	(مكعبى)P4 <sub>3</sub> 32 (چھارگوشى)P4 <sub>1</sub> 2 <sub>1</sub> 2	گروه فضایی
a=•/۵۰۳۴ c=1/۳۷۵ (ششگوشی) a <sub>Rh</sub> =۲/۵۴۲۷	a=•/٨٣٩۶	a=۰/۸۳۴۷۴ (مکعبی) a=۰/۸۳۴۷ c=۲/۵۰۱	پارامترهای شبکه(nm)
(راستگوشه) α=۵۵/۳°)		(چھارگوشی)	

جدول ۱-۱ ویژگیهای اکسیدهای آهن [۱].

به طور طبیعی، آهن در لایه ظرفیت خود هشت الکترون دارد و به دلیل الکترونگاتیوی اکسیژن میتواند با آن ترکیب های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی تشکیل بدهد. پلی مورفهای اکسید آهن اغلب در طبیعت به عنوان مواد معدنی یافت میشوند. هماتیت (α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) و ماگمیت ( (α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) در خاک، سنگها، رودخانه و دریاها حضور دارند [۲]. از دیگر فازهای اکسید آهن، فاز بتای اکسید آهن (β-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) و زتای (ε-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) آن در سالهای اخیر سنتز و گسترده شده است. در این میان متداول-ترین اکسیدهای آهن را می توان هماتیت و مگنتیت (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) نام برد [۳].



شكل (-۱ ساختار بلورى الف) هماتيت (α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) و ب) مگنتيت (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

۱-۳ هماتیت

هماتیت (α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) یکی از پایدارترین فازهای اکسید آهن میباشد. هماتیت نیمرسانای نوع n با ساختار شش وجهی است که در آن اتم های اکسیژن به صورت تنگ پکیده چنان قرار گرفتهاند که دو سوم حجم مکانهای هشت وجهی توسط یونهای آهن اشغال شده است. گاف انرژی α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> در حدود V3 α-Fr-۲/۱ است. هماتیت به دلیل ویژگی ها و مزایای آشکار خود مانند هزینه پایین، مقاومت در برابر خوردگی، غیر سمی بودن و سازگاری خوب با محیط زیست از اهمیت فراوانی

<sup>1</sup> Hematite
<sup>2</sup> Maghemite
<sup>3</sup> Magnetite

برخوردار است. تنها نقطه ضعف قابل توجه هماتیت رسانایی کم در نتیجه عملکرد پایین الکتریکی و الکتروشیمیایی میباشد. در نانو مواد با تغییر در اندازه و ریختشناسی ذرات میتوان قابلیت ترابری بار، خواص الکتریکی و مغناطیسی را اصلاح نمود. از این رو انتخاب روش سنتز مناسب میتوان خواص فیزیکی ماده را بهبود بخشید [۴]. فاز آلفای اکسید آهن کاربردهای فراوانی نظیر استفاده به عنوان فتوالکترود در سلولهای خورشیدی و کاتالیزور خوبی برای اکسایش سیکلوهگزان میباشد. هماتیت به عنوان حسگرهای گازی برای آشکارسازی گازهایی مانند اتانول، استون، فرمالدهید و دیگر گازهای سمی کابرد زیادی دارد. از دیگر کاربرد هماتیت ویژگی ضد باکتری آن در تشخیص های درمانی و ابزار پزشکی میباشد [۵, ۶]. هماتیت از جذاب ترین و مهم ترین اکسیدهای فلزی میباشد که به صورت نانو ساختارهای مختلف قابل سنتز است که از میان آن ها میتوان به نانوساختارهای: میلهای<sup>3</sup>، مکعبی<sup>۵</sup>، گل شکل<sup>3</sup>، ساختارهای سلسه مراتبی<sup>۷</sup> و نانو صفحات<sup>۸</sup> اشاره نمود [۷]. در ادامه به ترکیبات مختلف گرافنی به عنوان کاندیدای خوبی برای کامپوزیت کردن با هماتیت پرداخته میشود.

## ۱-۴ گرافن

گرافن دارای ساختار دو بعدی از یک لایه منفرد شبکه لانه زنبوری کربنی است. صفحات گرافن با کنار هم قرار گرفتن اتمهای کربن تشکیل می شوند. در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن با ۳ اتم کربن دیگر پیوند یافته است. این سه پیوند در یک صفحه قرار گرفته و زوایای بین آنها با یکدیگر

' Rod

- <sup>7</sup> Flower like
- <sup>v</sup> Hierarchical
- ^ Plate

<sup>°</sup> Cubic

مساوی و برابر با ۱۲۰ درجه است. اتم های کربن در وضعیتی قرار می گیرند که شبکه ای از شش ضلعیهای منظم را ایجاد می کنند. در برخی مواقع، شکل این صفحه به گونهای تغییر می کند که در آن پنج ضلعیها و هفت ضلعیهایی نیز تشکیل می شود.

در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن یک پیوند آزاد در خارج از صفحه دارد. این پیوند مکان مناسبی برای قرار گیری برخی گروههای عاملی و هم چنین اتمهای هیدروژن است. پیوند بین اتمهای کربن در اینجا کووالانسی بوده و بسیار محکم است. لایه های گرافن توسط پیوندهای واندروالس روی هم قرار گرفتهاند. این پیوند بسیار ضعیف است و لایههای گرافن به راحتی میتوانند روی هم بلغزند به همین دلیل گرافیت نرم است. گرافن به علت داشتن ویژگیهای فوق العاده در رسانندگی الکتریکی و رسانندگی گرمایی، چگالی بالا، رسانندگی اپتیکی و خواص مکانیکی به مادهای منحصربفرد تبدیل شده است. گرافن دارای ویژگیهایی است که آنرا برای کاربردهای الکترونیک مطلوب میسازد. یکی از این ویژگیها حرکت بالای حامل های بار در گرافن است. الکترونها در گرافن به صورت آزادانه حرکت می کنند. همچنین گرافن به یک تک مولکول گاز میتواند واکنش نشان بدهد و در نتیجه برای ساخت ماده ردیاب در حسگرها از جذابیت زیادی برخوردار میباشد.



شکل ۱-۲: تصویری از شبکهی شش ضلعی اتمهای گرافن

امروزه روشهای بسیار متنوعی برای ساخت گرافن بکار برده می شود که از متداول ترین آنها می توان به روشهای لایه برداری مکانیکی، لایه برداری شیمیایی، سنتز شیمیایی و رسوب بخار شیمیایی (CVD)<sup>۹</sup> را نام برد. برخی روشهای دیگری همانند شکافتن نانو لولههای کربنی و ساخت با امواج ماکرویو نیز اخیراً بکار برده شدهاند. از میان روشهای مختلف، سنتز اکسید گرافن به روش هامرز ۰۰ بیشتر مورد استفاد محققان قرار گرفته است [۸].

#### ۱-۵ اکسیدگرافن

اکسید گرافن (GO) ماده ای دو بعدی است که به صورت تک لایه، با ساختار شش ضلعی و بلوری ساخته شده است که بر روی صفحاتش، گروه های اکسیژنی وجود دارد. این ماده به دلیل وجود گروههای اکسیژنی و به هم ریختن ساختار اصلی گرافنی، از خواص اصلی گرافن مانند رسانایی (الکتریکی-حرارتی) خوبی برقرار نیست؛ ولی به دلیل وجود گروههای اکسیژنی، توانایی برهم کنشی بهتری با مواد دارد و این امکان را به ما میدهد که با پیوندهای کووالانسی صفحات را به پلیمرها یا مواد دیگری، پیوند بزنیم .این ماده همچنین از زیست سازگاری بهتری برخوردار است و در صنایع پزشکی کاربردهای بهتری از خود نشان میدهد [۹].

۱–۶ اکسید گرافن کاهش یافته

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Chemical vapor deposition

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hummers method

اکسید گرافن کاهش یافته (rGO) شکلی از اکسید گرافن است که گروههای حاوی اکسیژن در آن حذف و یا کاهش پیدا کرده است تا گرافن خالص تر به دست آید. اکسید گرافن می تواند به صورت شیمیایی و یا حرارتی به گرافن کاهش یافته تبدیل شود. اکسید گرافن کاهش یافته به دلیل چگالی نقص کمتر نسبت به اکسید گرافن در حالی که اندازه دانه و فاصله صفحات حفظ شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است [۱۰].



شکل۱-۳ در سمت راست تصویری از صفحهی اکسید گرافن و تصویر سمت چپ شبکه گرافن کاهش یافته است

کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با هماتیت به عنوان حسگر گازی برای سنجش گازهای سمی و زیست حسگرهای نانویی برای کنترل دارو و بیماریها [۱۱–۱۳]، تبدیل و ذخیره سازی انرژی در باتریهای لیتیومی [۱۴]. و به عنوان فوتوکاتالیست در صنعت کاربرد فراوانی دارد [۱۵]، همچنین مطالعاتی در زمینه خواص ضد باکتریایی GO و GOr گزارش شده است [۱۶] که به کاربرد این مواد در زمینهی ابزارات پزشکی و داروسازی اشاره دارد.

#### ۱-۷ مواد ضد باکتری

ظهور پر مخاطرهی عفونتهای باکتریایی در طول سالها منجر به افزایش علاقه محققان در توسعهی عوامل ضد میکروبی مختلف شده است، به همین علت مواد ضد باکتری نقش مهمی را در حفظ سلامت انسانها بر عهده دارند. فناوری نانو امکان تغییر و توسعهی ویژگیهای برجستهی مواد را در ابعاد نانویی با تغییر در سطح اتمی و یا ملکولی فراهم می کند. مواد ضد باکتری دارای کاربردهای وسیعی در تشخیص و درمان بیماریهای عفونی، زیست شناسی، سیستمهای کنترل و انتقال دارو و ابزار زیستی و پزشکی میباشد [۱۷]. از میان نانو مواد مختلف، نانو ذرات فلزی و اکسیدهای فلزی مانند آهن و فازهای مختلف آن ، روی و اکسید روی (Zn, ZnO)، مس و اکسید مس (Cu, CuO)، نقره (Ag) و منیزیم (Mg) فضای مناسبی را در میان عوامل ضد باکتریایی ایجاد میکنند که علت آن بزرگی سطح به نسبت حجم آنها و بالا بودن فعالیت ضد میکروبی این مواد است. از فلزات و اکسیدهای فلزی که خاصیت ضد باکتری آنها مورد مطالعه قرار گرفته است می توان به نقره، اکسید نقره، مس، اکسید مس، طلا، تیتانیوم، دی اکسید تیتانیوم، روی، اکسید روی و آهن اشاره کرد [۱۸]. خاصیت ضد باکتری هماتیت و کامیوزیتهای آن در گزارشهای مختلف بررسی شده است، که بدلیل مقرون به صرفه بودن، پایداری و اندازه نانو مقیاس این ماده در دستگاههای پزشکی و سایر موارد زیستی می تواند کاربرد داشته باشد [۱۹]. دو نوع باکتری استفاده شده در این پایاننامه جهت بررسی خاصیت ضد باکتری مواد رشد داده شده، استافیلوکوکوس اورئوس<sup>۱۱</sup> و اشرشیاکولی<sup>۱۲</sup> است که در ادامه توضيح مختصري در مورد اين باكتريها آورده شده است.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Staphylococcus aureus (S.aureus)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Escherichia coli (E.coli)

### ۱–۷–۱ باکتری اشرشیاکولی

باکتری اشرشیا کولی که مختصراً ای کولی نامیده میشود توسط مختصص اطفال و باکتری شناس آلمانی، تئودور اشریخ<sup>۱۲</sup> در سال ۱۸۸۵ کشف شد و اکنون به عنوان بخشی از خانواده اشرشیا طبقه بندی میشود. ای کولی باکتری گرم منفی میله ای شکل است که به طور شایع در بخش تحتانی روده حیوانات خون گرم یافت میشود. اغلب گونههای ای کولی بی ضرر هستند اما برخی از انواع آن باعث مسمومیت وخیم غذایی در انسانها میشود. گونههای بی ضرر این باکتری به طور طبیعی در روده انسان وجود دارند و ممکن است با تولید ویتامینهای K و ۲<sub>۱</sub> و با پیشگیری از استقرار باکتریهای آسیب رسان در روده به میزبان سود برسانند. برخی از گونههای ای کلای مانند ۲۷۱– ۱۵۷۱ و ۴۲۱–۱۰۴ سمهای کشنده ای را تولید میکنند که میتوانند باعث مسمومیت غذایی شوند. گونه ۲۹۱–۱۰۴ به خاطر ایجاد عوارض وخیم و حتی مرگبار مانند سندروم هموتیک یورتیک مشهور است که ممکن است موجب نارسایی کلیه شود. این باکتری در بیرون از بدن برای مدت محدودی میتواند زنده بماند در نتیجه به عنوان میکروب برای آزمایش نمونههای محیطی آلودگی مناسب است [۲۰].



شکل ۱–۴: تصویر میله ای شکل باکتری اشرشیا کلای

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Theodor Escherich

#### ۱–۷–۲ باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

باکتری استافیلو کو کوس اورئوس (اس اورئوس) از خانواده استافیلو کو کاسی بوده و کروی شکل هستند که به صورت خوشه انگور دیده می شوند. اس اورئوس به دلیل مؤثر نبودن آنتی بیوتیک های معمولی در درمان آن نسبت به سایر گونه ها از اهمیت بالایی بر خوردار است. اس اورئوس باکتری گرم مثبت است که در پوست بدن نیز دیده می شود و از مهم ترین باکتری های آلوده کننده مواد غذایی می باشد و باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها مانند عفونت های پوستی، سر گیجه، اسهال و سندروم پوسته پوسته شدن پوست در انسان است. اس اورئوس به عنوان یکی از ۵ عامل شایع ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی به ویژه عفونت های زخم پس از جراحی است. پس از کشف پنیسیلین، از این دارو برای درمان عفونت های استافیلو کوکوسی استفاده شد اما به مرور این باکتری به آنتی بیوتیکها مقاوم شد در مان عفونت های است (تر).



شکل۱-۵: تصویر میکروسکوپی باکتری استافیلوکوکوس به صورت خوشههای انگور

#### ۱-۸ جمع بندی

در این فصل ابتدا به معرفی آهن و فازهای مختلف اکسید آهن پرداخته شد. در میان فازهای مختلف آهن، فاز آلفای آن (هماتیت) که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت را به طور کامل شرح داده شد و خواص فیزیکی وشیمیایی آن مطالعه گردید همچنین در قسمت بعدی این فصل گرافن، اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته را به عنوان مواد مناسب جهت کامپوزیت با هماتیت معرفی کرده و خواص و کاربردهای آن تحقیق شد. در بخش پایانی فصل تأثیر مواد ضدباکتری بر صنعت و پزشکی مطالعه شد و اهمیت هماتیت به عنوان مادهای ضد باکتری، زیست سازگار و حسگری مناسب در سنجش گازهای سمی در ابعاد نانو ساختار مورد بحث قرار گرفت.

فصل دوم

مروری بر مقالات:

روش پای سنتروبررسی خواص آنتی باکتریال و حسکری ہمانیت

#### ۲-۱ مقدمه

در این فصل به مرور مقالات هماتیت پرداخته میشود که به روشهای مختلف اسپری پایرولیز، آبی-گرمایی و جذب پی در پی لایه یونی سنتز شدهاند. در بخش اول سنتز هماتیت به روش جذب لایه یونی انجام شده است و خاصیت ضد باکتری هماتیت با تغییر در ضخامت لایهها بررسی می گردد. بخش دوم تأثیر دمای زیر لایه بر ویژگی ساختاری و اپتیکی لایه نازک هماتیت مرور میشود. در بخش سوم کامپوزیت هماتیت با گرافن و نقره برای کاربرد در کاتالیزورها گزارش میشود و در بخش آخر کامپوزیت گرافن و هماتیت با درصدهای مختلف هماتیت به روش آبی-گرمایی سنتز شده و کاربرد نمونهها در ساخت حسگر گازی برای آشکارسازی گازهای مختلف مطالعه میشود.

#### ۲-۲ وابستگی خصوصیات فیزیکی لایه نازک α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> در کاربرد آنتی باکتریال

یوبال و همکاران لایههای نازک هماتیت را توسط روش جذب و واکنش پی در پی لایه یونی (FeCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O) بر روی زیرلایه شیشهای سنتز کردند [۲۲]. در این سنتز از کلریدآهن (FeCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O) (FeCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O) به عنوان /۰۲ mol/L (NaOH) به عنوان پیش ماده کاتیونی و از هیدروکسید سدیم (NaOH) /۰۰۰ hmol/L به عنوان پیش ماده آنیونی استفاده شد. زیرلایه پس از شستشو به مدت ۲۰ ثانیه در پیش ماده کاتیونی غوطهور شد و <sup>+4</sup> Fe<sup>3</sup> روی سطح زیر لایه جذب گردید. سپس به مدت ۲۰ ثانیه در آب دوبار تقطیر شستشو ماده شد و <sup>4</sup> به عنوان ایونی استفاده شد. زیرلایه پس از شستشو به مدت ۲۰ ثانیه در آب دوبار تقطیر شستشو داده شد و <sup>4</sup> به ماده کاتیونی غوطهور شد و <sup>4</sup> به مدت ۲۰ ثانیه در آب دوبار تقطیر شستشو داده شد تا پیوندهای آزاد از سطح لایه جدا شوند. لایه درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در آب دوبار تقطیر شستشو داده شد تا پیوندهای آزاد از سطح لایه جدا شوند. لایه درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در ایه در آب دوبار تولید پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در آب دوبار تولی می داده شد تا پیوندهای آزاد از سطح لایه جدا شوند. ایا درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در آب دوبار تولید تا به درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در آب دوبار تولید پیش داده شد تا پیوندهای آزاد از سطح لایه جدا شوند. ایه درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در نوا در آب دوبار تولی در آب دوبار تولید مایه درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در آب دوبار تولید تا به درون پیش ماده آنیونی برای ۲۰ ثانیه در تا داده شد. فرآیند لایه نشانی در آبال در سه زیر لایه در نظر گرفته شده ۴۰ ما ۵۰ و ۶۰ مرتبه تکرار گردید و ضخامت لایه در تول

and reaction method '' Successive ionic layer adsorption

۲۰۳، ۲۵۱ و ۲۰۳ تخمین زده شد. برای تبدیل Fe(OH) به FeO(OH لایهها به مدت ۲ مامت ۲ و ۲۵۱، ۳۵۱ و ۲۵۱ معنی (γ۰۹-۵) به مدت ماعت در دمای ۵۷۳K قرار داده شدند و برای رسیدن به فاز آلفای اکسیدآهن (α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) به مدت ۳ ساعت در دمای ۷۳۳K بازپخت گردیدند. شکل ۲–۱ الگوی پراش پرتو ایکس را برای لایههای اکسیدآهن در اکسیدآهن نشان می دهد. نتیجه می شود با افزایش ضخامت لایهها شدت قلههای هماتیت در صفحات(۱۰۲)، (۱۰۴)، (۱۰۴) و (۱۱۹) افزایش می یابد.



شکل۲-۱ الگوی XRD از لایه های تشکیل شده با ضخامت ۲۵۶، ۲۰۳ و ۲۵۱ ۲۵۱ [۲۲].

شکل ۲-۲ ریخت شناسی سطح لایهها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) را نشان میدهد از تصاویر نتیجه میشود نانوذرات اکسیدآهن به صورت یکنواخت روی سطح زیر لایه توزیع شدهاند و با افزایش ضخامت تراکم دانهها روی سطح بیشتر شده که باعث افزایش تخلخل سطح لایهها

مىشود.


شکل۲-۲ تصاویر FESEM از لایههای هماتیت با ضخامت الف) ۱۵۶، ب) ۲۰۳ و ج) ۲۵۱ nm [۲۲].

در این گزارش ویژگی ضد باکتری لایه نازک ۵-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> با ضخامتهای ۱۵۶، ۲۰۳ و۲۵۱ میه برای باکتری استافیلوکوکوس مورد بررسی قرار گرفت و بازده ضد باکتری نمونهها از رابطه زیر محاسبه گردید.

$$E(\%) = \frac{A-B}{A} \times 100 \tag{1-7}$$

در رابطه بالا E بازده ضد باکتری، A تعداد باکتریهای زنده مانده در لایه شیشهای خالی و B تعداد باکتریهای زنده مانده در تماس با لایههای هماتیت است.

نتایج آزمایش در شکل ۲–۳ نشان میدهد که با افزایش ضخامت لایهها از ۱۵۶ تا ۲۵۱ ما ۲۵۱ بازده ضد باکتری از ۳۷/۵٪ به ۸۷/۵٪ افزایش یافت که علت آن میتواند بهبود تخلخل سطح لایه با افزایش ضخامت باشد. در لایه نازک هماتیت یونهای آهن آرایش <sup>+4</sup>Fe دارند و در تماس با باکتری کاهش پیدا کرده و تبدیل به <sup>+2</sup>Fe شده و رادیکال آزاد هیدروکسیل تولید میکنند. این رادیکالهای آزاد هیدروکسیل و یون <sup>+2</sup>Fe میتوانند به پروتئینها و اسیدهای هستهای آسیب برسانند و باعث تضعیف تکثیر DNA و کشتن باکتری استافیلوکوکوس شوند. در لایههای هماتیت با افزایش ضخامت لایه، غلظت یون<sup>+Fe3</sup> افزایش مییابد در نتیجه تعداد باکتری بیشتری نابود میشود که نشان دهندهی ارتباط مستقیم ضخامت لایهها با خاصیت ضد باکتری است.



شکل ۲-۳ نتایج آزمایش روی باکتری استافیلوکوکوس با: الف) لایه شیشهای خالی و لایههای هماتیت با ضخامت ب) ۱۵۶، ج) ۲۰۳ و د) ۲۵۱ mm [۲۲].

۲ – ۳ سنتز و مشخصه یابی لایه نازک هماتیت توسط روش اسپری پایرولیز

یاداو و همکاران برای تهیه لایه نازک هماتیت به روش اسپری پایرولیز از کلرید آهن M ۰/۲۵ و متانول استفاده کردند [۲۳]. دمای زیر لایه بین ۳۰۰ ، ۳۲۵، ۳۵۰، ۳۵۰ و C°۴۰۰ متغیر بود و پارامترهای دیگر ثابت در نظر گرفته شد. آهنگ اسپری بین mL/min ۴–۳ و فاصله نازل تا زیر لایه ۲۰cm تنظیم گردید از شیشه آمورف و شیشهی FTO به عنوان زیر لایه استفاده شد. شکل ۲-۴ پراش پرتو ایکس (XRD) را برای لایههای مختلف نشان میدهد. برای لایههای تشکیل شده پراش صفحات (۰۱۲)، (۰۱۲)، (۱۱۰)، (۰۰۶)، (۱۱۳)، (۲۰۲)، (۰۲۴)، (۱۱۶)، (۱۲۲)، (۲۱۴) و (۳۰۰) مشاهده می شود که نشان دهندهی تشکیل هماتیت است و وجود مادهی دیگری مشاهده نمی شود. افزایش شدت در (۱۰۴) افزایش بلورینگی را در هماتیت نشان می دهد.



شکل۲-۴ طیف پراش پرتو ایکس برای نمونههای سنتز شده در دماهای مختلف [۲۳].

شکل ۲–۵ تصاویر SEM از لایههای سنتز شده را نشان میدهد. لایه ناز ک هماتیت در دمای C°C دارای سطح صاف و یکنواخت است و در دماهای بالاتر ورقههای هماتیت متراکم تر می شوند. با تغییر دمای زیرلایه ضخامت لایهها نیز تغییر می کند. ضخامت لایههای محاسبه شده برای دماهای ۲۰۰۰، ۳۲۵، ۳۵۰ و ۲۰۰۰ به ترتیب ۵/۵۰، ۱/۵۷، ۲/۰۰، ۲/۰۰ و ۲۳۷۳ است که در نمودار شکل ۲–۶ مشاهده می شود. از دمای ۳۰۰ تا ۲۰۵۰ ضخامت لایهها افزایش می یابد و از دمای ۳۵۰°C ضخامت لایهها کاهش مییابد، دلیل این رفتار میتواند افزایش دما و تجزیه حرارتی قطرههای اسپری شده قبل از رسیدن به زیر لایه باشد.



شکل۲-۵ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونههای لایه نازک هماتیت در دماهای (الف)۳۲۵ ، (ب) ۳۵۰ ، (ج)۳۷۵ و (د) ۲۰°C [۲۳].



شکل۲-۶ نمودار تغییر ضخامت لایههای هماتیت با افزایش دمای زیر لایه [۲۳].

از شکل۲-۷ گاف نواری لایه ها را می توان تخمین زد، در دمای ۲°۳۰۰ گاف نواری ۷۶ ۲/۳۶ است و تا دمای ۲°۳۵۰ به مقدار ۲/۱۴e۷ کاهش می یابد و با افزایش دما از ۲°۳۵۰ به ۲°۴۰۰ گاف نواری به ۲/۲۳ افزایش پیدا می کند. علت افزایش گاف نواری در دمای ۲°۳۷۵ نسبت به ۲°۳۵۰ را می توان افزایش بلوری شدن لایه با افزایش دما در نظر گرفت.



شکل۲-۷ نمودار تغییرات <sup>2</sup>(αhu) نسبت به hu در لایههای هماتیت سنتز شده با دماهای متفاوت زیر لایه [۲۳].

۴-۲ سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت اکسید آهن با گرافن کاهش یافته و نقره

ژانگ و همکاران اکسید گرافن را توسط روش هامرز اصلاح یافته سنتز کردند [۲۴]. برای کامپوزیت ۴۰mg ، Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO اکسیدگرافن در ۵۰mL اتانول توسط اولتراسونیک به مدت ۲ ساعت مخلوط گردید سپس ۱/۳۵۲gr کلریدآهن شش آبه و ۳/۵mL آب مقطر به محلول اضافه و ۳۰ دقیقه همزده شد پس از آن ۴gr استات سدیم اضافه شده و در اتوکلاو به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۸۰۰ قرار گرفت. محلول بعد از شستشو در دمای <sup>2</sup>۰۰ به مدت ۱۲ ساعت گذاشته شد. برای کامپوزیت محصول بدست آمده با نقره ۲۰mg از کامپوزیت Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO در ۲۵ml محلول نیترات نقره و ۳ml از محلول ۱۰میلی مولار NaBH4 به آرامی اضافه شده سپس مخلوط به مدت ۳ ساعت در دمای اتاق همزده شد و پس از شستشو در دمای C<sup>o</sup> ۴۰ برای ۱۲ ساعت خشک گردید. از تصاویر SEM شکل ۲-۸ مشخص میشود در شکل (الف) GO دارای ساختار ورقهای بزرگ میباشد. همچنین شکل (ب) تصویر Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO را نشان میدهد که نانو صفحات Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> روی نانو ورقههای rGO پراکنده شدهاند. در شکل (ج) وجود لکههای تاریک نشان دهندهی نانو ذرات نقره روی سطح کامپوزیت در شکل (ج) وجود لکههای تاریک نشان دهنده ینانو ذرات نقره روی سطح کامپوزیت



شکل ۲-۸ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی: الف) نانو ورقههای گرافن ب) نانوکامپوزیت Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO ج) کامپوزیت نانو صفحاتFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO/Ag [۲۴].

قلههای مشخص شده در طیف نگاری XRD در شکل ۲-۹ نشان دهنده تشکیل هماتیت در پیکهای (۱۱۰)، (۱۱۳)، (۲۲۴)، ، (۲۱۴) و (۱۰۴) و تشکیل نقره در قلههای (۱۱۱)، (۲۰۰)، (۲۲۰) و (۳۱۱) است.



شکل۲-۹ پراش پرتو ایکس برای نانو کامپوزیتهای الف) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO و ب) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO/Ag [۲۴].

cm<sup>-</sup> شکل ۲–۱۰ طیف FT-IR نمونهها را نشان میدهد. طیف (الف) برای اکسید گرافن در cm<sup>-</sup> <sup>1</sup> معدار تعاش گروه هیدروکسیل اشاره دارد و نوارهای جذب در ۱۰۶۲ و <sup>1-</sup> ۱۷۳۰cm به ارتعاش کششی O–C و O = C گروههای COOH مربوط میشود. قلههای مشخص شده در <sup>1-</sup> ۱۶۲۰cm به معیبریداسیون C=O گروههای COOH مربوط میشود. قلههای مشخص شده در <sup>1-</sup> ۲۶۰۰cm به ارتعاش کششی O–C و O = C گروههای COOH مربوط میشود. قلههای مشخص شده در <sup>1-</sup> ۲۰۰۰ با کشش هیبریداسیون <sup>2</sup> C = C SP گروههای COOH مربوط میشود. قلههای مشخص شده در <sup>1-</sup> ۲۰۰۰ با کشش O–C و O = C گروههای COOH مربوط میشود. قلههای مشخص شده در <sup>1-</sup> ۲۶۰۰ به این در معیبریداسیون <sup>2</sup> C = C SP گروههای COOH مربوط میشود. قلوه بر این نوار جذب در <sup>1-</sup> ۲۰۰۰ با کشش OH هیبریداسیون <sup>2</sup> C = C SP محمراه است. در شکل (ب) قله <sup>1-</sup> ۲۹۵۰ برای نانو کامپوزیت Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO ناپدید شد و نوارهای دیگر انتقال آبی پیدا کرده و قلهها به صورت واضحی ضعیف شدهاند. پس از بارگیری نانو نوارهای دیگر انتقال آبی پیدا کرده و قلهها به صورت واضحی ضعیف شدهاند. پس از بارگیری نانو ذرات نقره در شکل (ج) گروههای حاوی اکسیژن دوباره ضعیف و ناپدید شدند که نشان دهنده این نوار مدید که نشان دهنده این است که اکسید گرافن در طی فرآیند به گرافن کاهش یافته تبدیل شده است.



شكل ۲-۱۰ طيف سنجي نور مرئي نمونه هاي الف) GO ، ب)Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO/Ag و ج) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO/Ag [۲۴].

از نانو کامپوزیتهای Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/rGO/Ag برای ساخت حسگر جهت تشخیص H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> استفاده شد. از گزارش بدست آمده در این تحقیق نتیجه شد حسگر الکتروشیمیایی به دلیل داشتن قابلیت الکتروکاتالیزوری بالا می تواند در حسگری و کاتالیزوری کاربرد داشته باشد.

# ۵-۲ سنتز کامپوزیت ۵۰-Fe2O3/GO و بررسی ویژگی حسگری آن

برای سنتز نانو کامپوزیتهای GO3/rGO جیا و همکاران او، ۲۰mg اکسیدگرافن را در ۳۰mL محلول آب–الکل توسط اولتراسونیک در مدت ۲ ساعت مخلوط کردند [۲۵]. سپس نسبتهای مختلف Fecl3.6H2O :GO به صورت (۸:۱)، (۱۰:۱) و (۱۲:۱) در ۵۰mL محلول آب–الکل حل شده و به محلول اولیه اضافه شد پس از آن مخلوط آب–آمونیاک را تا رسیدن به PH ۱۰ به صورت قطرهای اضافه و ۳ ساعت در اولتراسونیک همزده شد. مخلوط به اتوکلاو ۱۰۰mL منتقل گردید و در دمای  $^{\circ}$  ۱۰۰ به مدت ۱۲ ساعت قرار گرفت، محصول بدست آمده چندین بار توسط آب مقطر و الکل شستشو یافت و در دمای  $^{\circ}$  ۷۰°C به مدت ۱۲ ساعت خشک گردید.

شکل ۲–۱۱ الگوی پراش پرتو ایکس را برای نانو کامپوزیت (۸:۱) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO و GO نشان می دهد. مطابق شکل ۲–۱۱ (الف) GO دارای پراش قوی در صفحه (۰۰۲) می باشد و مطابق شکل ۲–۱۱ (ب) در صفحات (۱۱۶)، (۰۲۴)، (۲۰۲)، (۲۱۳)، (۱۱۰)، (۱۰۴)، (۲۰۴) و (۰۱۶) قلههایی مشاهده شد که نشان دهنده حضور هماتیت در کامپوزیت می باشد. همچنین قله ضعیف (۰۰۰) در کامپوزیت نشان دهنده اکسید گرافن است.



شكل ٢-١١ طيف XRD از نمونه الف) GO و ب) (٨:١) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO [٨:1].

از آنالیز FT-IR برای تائید نتیجه XRD استفاده شد. نوارهای جذب شکل ۲–۱۲ در ۱۹۲۷ و <sup>-</sup>cm از آنالیز FT-IR برای تائید نتیجه O—H ملکولهای جذب شده و ارتعاش خمشی آب جذب شده میباشد برای نانو کامپوزیت (۸:۱) GO/ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ارتعاش کششی C—OH در <sup>1-</sup>



شكل FT-IR از نمونه هاى GO، Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO (٨:۱), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (GO (٨:۱), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO (٨:۱), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (GO

مورفولوژی سطح نانو ذرات توسط میکروسکوپ FESEM اندازه گیری شد. در شکل ۲–۱۳ (الف) نانو ذرات Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> انباشته شده و ساختارهای کلوخهای را تشکیل میدهند. مطابق شکل ۲–۱۳ (ب) ، GO دارای ساختار لایهای و سطح صاف است و از شکل ۲–۱۳ (ج) نانو کامپوزیتهای (۸:۱) GO /Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> مشاهده میشود که نانوذرات Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بر روی نانو ساختارهای GO قرار گرفتهاند.



شكل ۲-۱۳ تصوير SEM از نمونه های: الف) GO ( ، ۲۰ ) GO و ج) (۸:۱) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO [۸:۱].

حسگر گازی توسط این کامپوزیتها ساخته شد و تأثیر گاز اتانول در دمای مطلوب C°۲۰۰-۲۰۰ به میزان T۰۰ppm بررسی شد. نتیجه حسگر گازی در دمای C°۲۰ برای سه نمونه (۱۰:۸), (۱۰:۱) و(۱۲:۱) از شکل ۲–۱۴ (الف) مشاهده می شود، پاسخ نانوکامپوزیت GO/GO با نسبت-های (۱۰:۸), (۱۰:۱) و (۱۲:۱) برای حس کردن T۰۰ppm اتانول به ترتیب ۲۲/۷۴، ۲۸/۸۸ و ۲۱/۷۹ ثانیه اندازه گیری شد که نشان می دهد با افزایش آهن میزان پاسخ کاهش می یابد. در نتیجه حسگر مطلوب برای بررسی حسگری گاز کامپوزیت (۱۰:۸) GO/GO در نظر گرفته شد. مطابق شکل ۲-۱۴ (ب) پاسخ به گاز اتانول تا دمای کار C°۲۶ به تدریج افزایش یافته و پس از آن پاسخ گاز به شدت کاهش می یابد.



شکل۲-۱۴ الف) منحنی پاسخ و بازیابی برای کامپوزیتهای (۸:۱), (۱۰:۱) و(۱۲:۱)در دمای ۲۶۰°C برای ۲۶۰°C . ۲۰۰ppm .ب) تأثیر دمای کار روی پاسخ حسگر گازی نانو ذرات (۸:۱) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO برای Fe

در شکل ۲–۱۵ (الف) تغییرات غلظت گاز اتانول با میزان پاسخ برای سه نمونه بررسی شد که از شکل واضح است با افزایش غلظت اتانول مقدار پاسخ نیز افزایش مییابد. در شکل ۲–۱۵ (ب) تأثیر گازهای مختلف به میزان ۲۰۰ppm در دمای کار ۲۶۰°C اندازه گیری شد که مطابق شکل میزان واکنش حسگر به گاز اتانول در میان گازهای هدف بیشتر است و نانو کامپوزیت (۸:۱) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO (۸:۱) حساسیت بیشتری نسبت به سایر نمونهها از خود نشان داد.



شکل۲-۱۵ الف) منحنی پاسخ و بازیابی برای نمونههای (۸:۱), (۱۰:۱) و (۱۲:۱) در غلظتهای ۵-۸۰۰ppm در دمای ۲۰۰pm ۲۰۰pm در دمای ۲۰۰pm (۱۰:۱) می ۲۶۰°C. برای غلظت ۲۰۰ppm

## ۲-۶ جمع بندی

در این فصل به بررسی گزارش محققان پیرامون روشهای مختلف سنتز اکسیدآهن و کامپوزیت آن با گرافن پرداخته شد. آزمایشهای انجام شده توسط یوبال و همکاران افزایش بازده خاصیت ضد باکتری هماتیت با افزایش ضخامت لایهها را نتیجه داد که علت آن تغییر در میزان تخلخل لایهها با افزایش دورههای لایه نشانی در نظر گرفته شد. یاداو و همکاران گزارش کردند که با افزایش دمای زیر لایه ویژگی اپتیکی لایهها تغییر میکند همچنین جیا و همکاران در تحقیقات خود مشاهده کردند که با افزایش میزان هماتیت در کامپوزیت گرافن و هماتیت میزان پاسخ حسگرگازی برای گاز اتانول که با افزایش میزان هماتیت در کامپوزیت گرافن و هماتیت میزان پاسخ حسگرگازی برای گاز اتانول به گاز اتانول نسبت به دیگر گازها واکنش پذیری بیشتری دارد.

. فصل سوم

روش پری تهیه ومشخصه یابی نمونه کا

#### ۳–۱ مقدمه

شناخت نانو ساختارها وابسته به پیشرفت روشهای مختلف ساخت و مشخصهیابی مواد میباشد. علم نانو مواد بدون اندازه گیری و شناخت مواد کامل نبوده از این رو رشد تکنولوژی تجهیزات و روشهای مشخصهیابی فیزیکی و شیمیایی امروزه مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. به منظور استفاده کاربردی از نانو مواد، پژوهشگران به بررسی ویژگیهای فیزیکی و شناخت روشهای مشخصهیابی می پردازند. انواع گوناگونی از طیف نگاریهای الکترونی برای بررسی پیوندهای شیمیایی نانو مواد، مقدار آلایش به کار رفته در ساختارها ، تحلیل ریخت شناسی سطح و تشخیص نوع مادهی تشکیل شده به کار میرود. در این بخش به طور مختصر به معرفی روشهای رشد و دستگاههای سنتز و مشخصهیابی نانو ساختارها شامل اسپری پایرولیز<sup>۵۱</sup>، آبی-گرمایی، میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدان<sup>۴۰</sup> (FESEM)، پراش پرتو ایکس <sup>۱۷</sup>(XRD)، طیف نگاری نوری<sup>۸۱</sup> (VU-Vis)) طیف نگاری فوتولومینوسانس<sup>۱۱</sup> (برای، طیف نگاری رامان<sup>۲۰</sup> ، طیف نگاری توری مادون قرمز<sup>۱۲</sup>

#### ۲-۳ روشهای سنتز نانو ساختار

از مهم ترین عواملی که بر ویژگیها و کیفیت ساختار نانویی مواد تأثیر فراوانی دارند روشهای رشد و سنتز میباشند. تغییر در روش سنتز میتواند تأثیر بسزایی بر اندازه گاف نواری، خواص

- <sup>16</sup> Field effect scanning electron microscope
- <sup>17</sup> X-Ray Diffraction
- <sup>18</sup> UV-Vis Spectroscopy
- <sup>19</sup> Photoluminescence
- <sup>20</sup> Raman Spectroscopy
- <sup>21</sup> Fourier transform infrared Spectroscopy

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Spray pyrolysis

ساختاری، ریخت شناسی سطح و دیگر ویژگیهای مواد داشته باشد. از روشهای لایه نشانی فیزیکی و شیمیایی میتوان به روش تبخیر حرارتی شیمیایی، تبخیر حرارتی فیزیکی، کندوپاش، سل-ژل، آبی-گرمایی و افشانه پایرولیزیز اشاره کرد [۲۶]. در ادامه دو روش افشانه پایرولیز و آبی-گرمایی مورد استفاده در این تحقیق بررسی میشوند.

# ۳-۳ اسپری پایرولیز

روش افشانه گرمایی (اسپری پایرولیز) روشی برای رشد لایه نازک با کنترل پارامترهای رشد لایه است که به دلیل داشتن تکنولوژی سادهتر و امکان لایه نشانی در سطوح بزرگ اهمیت دارد. به دلیل قابلیت کنترل ضخامت و رسوب دهی لایه از این روش در کارهای صنعتی و تحقیقاتی به طور گستردهای استفاده می شود [۲۷]. شکل ۳–۱ دستگاه اسپری پایرولیز و طرح الگووار از دستگاه را نشان می دهد.



شکل ۳-۱: الف) دستگاه اسپری پایرولیز مورد استفاده در این پایان نامه ب) طرح الگووار دستگاه

همان طور که در شکل ۳–۱ مشاهده می شود محفظه اسپری شامل نازل و صفحه داغ زیر لایه است. هود، صفحه کنترل کننده دما و کمپرسور هوا از دیگر اجزای اصلی دستگاه می باشند. پارامترهای قابل کنترل در این دستگاه دمای زیر لایه، فاصله نازل تا زیر لایه، فشار گاز حامل و آهنگ افشاندن محلول بر روی زیر لایه است. توسط بخش کنترل دستگاه، میزان چرخش صفحهی داغ و نازل را می توان تنظیم کرد. برای افشاندن محلول آماده شده بر روی زیر لایه ابتدا دمای زیرلایه توسط جریان عبوری از المنتها تنظیم می شود سپس محلول توسط کمپرسور هوا و با آهنگ مورد نظر از استوانه مدرج واقع در قسمت بالایی نازل خارج و بر روی زیر لایه اسپری می گردد. بالا بودن دمای زیر لایه رشد موجب تجزیه حرارتی محلول پس از اسپری می شود و لایه مورد نظر بر روی زیر لایه رشد می یابد.

# ۳-۴ لایه نشانی به روش آبی-گرمایی

واژه آبی-گرمایی دارای منشاء زمین شناختی است از این واژه برای اولین بار یک زمینشناس انگلیسی در توصیف عمل آب در دما و فشارهای بالا، که باعث ایجاد صخرهها و کانیهای مختلف میشود، استفاده کرد. منشاء تولید بزرگترین تک بلورهای موجود در طبیعت و مقدار بسیار زیادی از تک بلورهای مصنوعی ساخته شده در آزمایشگاهها، آبی-گرمایی است. روش آبی-گرمایی یکی از قوی ترین و پرکاربردترین روشهای از پایین به بالا برای تولید نانو ذرات است. استفاده از این روش به دلیل ساده بودن و صرفه اقتصادی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. آبی-گرمایی به عنوان روشی بر پایه شکل گیری و رشد بلورها در اثر واکنشهای شیمیایی و تغییرات قابلیت انحلال مواد در یک بالا و بیشتر در حالت بحرانی صورت می گرفت [۲۸]. در این روش ابتدا واکنش دهندهها در حلال مناسب حل می شوند. در صورت نیاز برای حل شدن یا توزیع بهتر محلول، از امواج فراصوت و یا همزن مغناطیسی استفاده می شود. سپس محلول مواد اولیه درون اتوکلاو ریخته شده و مهر و موم می شود. اتوکلاو حاوی محلول، درون کوره قرار داده شده و تا دمای مناسب حرارت دهی می شود. در اثر این دما دادن فشار درون اتوکلاو بالا رفته و شرایط مناسب برای واکنش فراهم می شود. پس از گذشت زمان کافی برای انجام واکنش شیمیایی درون اتوکلاو، حرارت دهی متوف شده، محصولات از درون آن بیرون آمده و در صورت نیاز برای خشک سازی و باز پخت درون کوره قرار می گیرند.

## ۳-۵ الگوی پراش پر تو ایکس

پراش پرتو ایکس (XRD) روشی کاربردی برای شناسایی ساختار بلوری نانو مواد است. شکل ۳-۳ نمونهای از دستگاه پراش پرتو ایکس و طرحواره آن را نشان میدهد. لایههای مورد نظر در محل معینی در دستگاه قرار گرفته و پرتویی با خط تابش Cu Kal برابر با طول موج ۸/۵۴۰۶ به آنها گسیل میشود. از آنجا که نگهدارنده نمونه قابل چرخش است تابش فرودی با زوایای مختلف میتواند سطح نمونه را جاروب کند. توسط دادههای بدست آمده میتوان نوع ساختار بلوری نمونهها را با توجه به موقعیت قله و مقایسه با کارتهای استاندارد<sup>۲۳</sup> JCPDS شناسایی کرد همچنین اندازه بلورک و ثابتهای شبکه از روابط زیر محاسبه میشوند.

برای تعیین ثابتهای شبکه اطلاع از فاصله بین صفحات بلوری (d) مورد نیاز است که از رابطه براگ به صورت زیر بدست میآید[۲۹].

<sup>28</sup> Joint Committee of Powder Diffraction Society

$$n\lambda = 2dsin\theta \tag{1-r}$$

در این رابطه 
$$\lambda$$
 طول موج پرتو ایکس، d فاصله بین صفحات بلوری و  $heta$  زاویه بین محور پرتو و  
صفحه بلوری است.



شکل ۳-۲ طرح شماتیک از شبکه بلوری برای نشان دادن قانون براگ

با استفاده از رابطهی ویلیامسون-هال و الگوی پراش پرتو X میتوان اندازه دانه و کرنش ذرات را بدست آورد [۳۰].

$$\beta COS\theta = \frac{0/9\,\lambda}{D} + 2A\varepsilon Sin\theta \tag{(r-r)}$$

مه در روابط بالا  $\beta$  پهنا قله در نیم ارتفاع آن بر حسب رادیان، D اندازه بلورک ها بر حسب nm که در روابط بالا  $\beta$  پهنا قله در نیم ارتفاع آن بر حسب رادیان، D اندازه بلورک ها بر حسب A ثابت ( معمولاً A = 1 )  $\theta$  زاویه پراش براگ،  $\lambda$  طول موج پرتو X بر حسب nm است و  $\mathfrak{s}$  کرنش است. همان طور که از معادله ( $\mathfrak{r}$ - $\mathfrak{r}$ ) مشخص است اگر داده های مربوط به بر حسب برای چندین قله در الگوی پراش پرتو ایکس در زوایای مختلف رسم شود باید بر روی یک خط راست و قع شوند

$$\begin{cases} Y = \beta Cos\theta \\ X = Sin\theta \\ a = 2A\varepsilon \\ b = \frac{0/9\lambda}{D} \end{cases} \qquad \beta COS\theta = \frac{0/9\lambda}{D} + 2A\varepsilon Sin\theta \rightarrow Y = aX + b \qquad (r - r)$$

00--0

با رسم خط ویلیامسون-هال میتوان از روی عرض از مبداً (b) اندازه دانه را حساب کرد. همچنین چگالی در رفتگیها که به عنوان طول خطوط در رفتگی در واحد حجم بلور بیان میشود از رابطه زیر محاسبه می شود [۲۲].

$$\delta = \frac{1}{D^2} \tag{(a-r)}$$

در این پایان نامه از دستگاه XRD مدل ( $\lambda$ =0.15406 nm) مدل XRD در این پایان نامه از دستگاه آنالیز ساختاری نمونهها استفاده شد.



شکل ۳-۳: الف) دستگاه XRD مورد استفاده در این پایان نامه ب) طرح کلی از دستگاه XRD

# ۳-۶ میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدان

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) از اعمال یک میدان الکتریکی برای تولید پرتو الکترونی مبتنی بر پدیده ی تونل زنی استفاده می شود. با اعمال یک میدان قوی بر سطح فلز، به دلیل کاهش سد پتانسیل احتمال پدیده ی تونل زنی افزایش می یابد و شار بزرگی از الکترون ها ایجاد می شود. مقدار بار گسیل شده به بزرگی میدان اعمال شده بستگی دارد. باریکه الکترونی پس از بر خورد به ماده از سطح گسیل می شوند که حاوی اطلاعاتی درباره ی مشخصات سطح نمونه می باشند. در مواردی که نمونه رسانای خوبی نباشد برای جلوگیری از تجمع الکترون ها بر روی سطح و در نتیجه خراب شدن تصویر، یک لایه بسیار نازک از فلزهای رسانا مانند طلا بر روی نمونه لایه نشانی می شود. در شکل ۳–۵ طر حواره و تصویری از دستگاه FESEM مدل 1600 S-410 مورد استفاده در این پایان نامه نشان داده شده است.



شكل ٣-۴: الف) دستگاه FESEM ب) طرح كلي دستگاه ميكروسكوپ الكترون روبشي

#### ۳-۷ طیف نگاری فوتولومیناسنس

در فرایند لومینسانس الکترون های ماده مورد نظر که در تراز انرژی پایه قرار دارند با گرفتن انرژی از یک منبع مشخص به حالت های پرانرژی تر برانگیخته می شوند. در هنگام بازگشت الکترون های ماده از حالت برانگیخته به حالت پایه، انرژی را به صورت نور (انرژی فوتونها) نشر می دهند. به طور معمول (به جز در موارد خاص) به دلیل دخالت برخی از انتقالات درون مولکولی (یا اتمی) از جمله اتلاف انرژی به صورت گرما، انرژیی که باعث برانگیخته شدن الکترونها می شود از انرژی نور نشر شده بیشتر است. یکی از معروف ترین انواع لومینسانس، فوتولومینسانس (PL) است که در آن تحریک به وسیله فوتون ها انجام می شود. در این فرایند نمونه توسط لیزر یا لامپی با انرژی فوتونی بیشتر نسبت به گاف نواری برای ایجاد زوج الکترون و حفره برانگیخته می شود سپس الکترونها و حفرهها توسط گسیل فوتونها به انرژی پایین تر میرسند و طیفی بوسیله ی ضبط کردن نشر به عنوان یک تابع از طول موج بدست می آید. این مورد روشی است که برای شناسایی خواص الکترونیکی و نوری نیم رساناها و مولکولها به کار می رود. همچنین روشی غیرمخرب برای بررسی ساختار الکترونیکی مواد است[۳1].

# ۳-۸ طیف نگاری عبوری و بازتاب اپتیکی

مطالعه بر هم کنش تابش الکترومغناطیسی با ماده را طیف سنجی مینامند. دستگاه طیف سنج نوری اطلاعاتی از مشخصات اپتیکی نانو ساختارها مانند طیف عبور، بازتاب و جذب اپتیکی را در اختیار محققان قرار میدهد. توسط دادههای طیف عبوری پارامترهای گوناگونی از جمله ضخامت لایه، ضریب جذب، ضریب شکست، ضریب خاموشی و گاف نواری نمونهها را میتوان بدست آورد. دستگاه شامل دو جایگاه، یکی برای نمونه رشد یافته و دیگری نمونه مرجع است. نمونه مرجع برای لایه نازک، زیر لایه استفاده شده و برای پودر، حلالی که پودر در آن پراکنده شده میباشد.

اگر فوتونی با انرژی hv بر ماده فرود آید که انرژی آن برابر و یا بیشتر از گاف نواری باشد، فوتون جذب شده و انرژی آن صرف برانگیخته شدن الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش می شود. فرایند جذب شده و انرژی آن صرف برانگیخته شدن الکترون از نوار مرافیت به نوار رسانش می شود. فرایند محاسبه جذب به مستقیم یا غیر مستقیم بودن گاف نواری بستگی دارد. گاف نواری از رابطه زیر محاسبه می شود [۳۲].

$$(\alpha h\nu)^n = (h\nu - Eg) \qquad (\gamma - \tau)$$

در رابطه بالا α ضریب جذب، hv انرژی نور و n بستگی به ماهیت انتقال الکترون دارد. در این پایان نامه از دستگاه طیف نگاری UV-Vis مدل Shimadzo برای آنالیز نمونهها استفاده شد.



شکل ۳-۵: دستگاه طیف نگار (UV-Vis) مورد استفاده در این پایان نامه واقع در دانشگاه صنعتی شاهرود

## ۳-۹ طیف نگاری رامان اسپکتروسکوپی

طیف نگاری رامان مطالعه نوعی از برهمکنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی ناکشسان می شود. در آزمایشهای طیف سنجی رامان، فوتونهای تک طول موج (در ناحیهی مرئی، نور تکفام گفته می شوند) روی نمونه متمرکز می شوند، از لیزر به عنوان چشمه تکفام شدت بالا استفاده می شود. فوتونها با مولکولها برهمکنش کرده و بازتابیده، جذب یا پراکنده می شوند. طیف سنجی رامان فوتونهای پراکنده شده را مطالعه میکند. غالباً فوتونهایی که با مولکولها برهمکنش مي كنند، به طور الاستيك پراكنده مي شوند به اين نوع پراكندگي، پراكندگي رايلي<sup>۲۳</sup> گفته مي شود و فوتونهای پراکنده شده همان طول موج نور فرودی را دارند. اما تقریباً از هر یک میلیون فوتون، یک فوتون به طور غیرالاستیک پراکنده می شود. در پراکندگی رامان، فوتون فرودی با ماده برهمکنش می کند و طول موج آن به سمت طول موجهای بیشتر یا کمتر شیفت می یابد. اگر شیفت به طول موجهای بیشتر غالب باشد این پراکندگی را رامان استوکس می گویند. اتفاقی که در اینجا می افتد آن است که فوتون با ابر الکترونی پیوندهای گروههای عاملی برهمکنش می کند و الکترون را به یک حالت مجازی برانگیخته می کند سپس الکترون از حالت مجازی به یک حالت ارتعاشی یا چرخشی برانگیخته واهلش می یابد. این باعث می شود که فوتون مقداری از انرژی خود را از دست بدهد و به صورت پراکندگی رامان استوکس آشکارسازی شود. انرژی از دست داده شده ارتباط مستقیمی با گروه عاملی، ساختار مولکولی متصل به آن، نوع اتمها و محیط آن دارد. طیفهای رامان هر مولکول، منحصربه فرد است از این رو می توان مانند اثر انگشت ترکیبات مواد را تشخیص داد به این صورت که ترکیبات داخل نمونه به وسیلهی تطبیق دادن طیف با طیفهای مرجع شناسایی و در تشخیص

<sup>23</sup> Rayleigh scattering

ترکیبات مولکولی روی یک سطح، درون یک مایع یا در هوا استفاده کرد[۳۳]. برای گرفتن آنالیز نمونهها از دستگاه میکرو رامان مدل uRaman-532-C در این پایان نامه استفاده شد.



شکل ۳-۶: دستگاه میکرو رامان(Micro Raman) واقع در دانشگاه صنعتی شاهرود

# ۳-۱۰ طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) روشی است که از طریق بررسی برهم کنش های بین تابش الکترومغناطیسی و ارتعاشات هسته ای، به آنالیز ساختار مولکولها می پردازد. برهم کنش تابش مادون قرمز با یک نمونه باعث تغییر در انرژی ارتعاشی مولکولهای آن میشود و روش مناسبی برای شناسایی گروههای عاملی و ساختار مولکولی است. برای شناسایی یک نمونه مجهول، نوع گروه های عاملی و پیوندهای موجود در مولکول های آن، طیف مادون قرمز نمونه را رسم نموده و با مراجعه به جداول مربوطه موقعیت ارتعاش پیوندهای مختلف مشخص میشود. از ویژگیهای FT-IR این است که تمام طول موج های ناحیه طیفی مورد نظر در یک زمان به نمونه تابیده می شود. در حالی که در روش های پاشنده تنها بخش کوچکی از طول موج ها در یک زمان به نمونه می رسند. بنابراین سرعت، قدرت تفکیک و نسبت سیگنال به نویز در روش تبدیل فوریه برتری قابل ملاحظهای نسبت به روشهای دیگر مانند طیف سنجی IR دارد. برخی اطلاعاتی که می توان از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) بدست آورد شامل شناسایی کیفی و کمی ترکیبات آلی حاوی نانو ذرات، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولها میباشد. در این پایان نامه از دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مدل AVATAR 370 FT-IR استفاده شد.



شکل ۳-۷ دستگاه طیف سنجی مادون قرمز مدل در دانشگاه فردوسی مشهد

## ۳–۱۱ حسگر گازی

 تشخیص تعداد گازهای بیشتر را میتوان عنوان کرد. روش کلی کار حسگرهای نیمه رسانا بر اساس واکنش ملکولهای اکسیژن بر روی سطح اکسید با ملکولهای گاز مورد آزمایش است که منجر به تغییر مقاومت در مواد حساس به گاز میباشد[۳۴].

خصوصیات گازسنجی اکسیدهای فلزی به ترکیب شیمیایی و مورفولوژی سطح وابسته است. از مهمترین پارامترهای یک حسگر حساسیت، زمان پاسخ، زمان بازیابی، انتخاب و پایداری میباشد. دانشمندان برای ساخت حسگرهایی با کارآیی و حساسیت بیشتر از روشهای مختلفی برای کنترل ترکیبات شیمیایی و مورفولوژی سطح استفاده کردند به عنوان مثال حسگرهایی را بر پایه اکسیدهای فلزی با ساختار توخالی و سلسه مراتبی برای افزایش سطح تماس و نفوذ پذیری سطح ساختند [17].

از حسگرهای گازی برای شناسایی گازهای سمی مختلفی استفاده می شود. از آن جا که اتانول به دلیل تولید بخارات سمی برای محیط زیست مخاطره آمیز است به همین علت آشکارسازی گاز اتانول در سطح ppm مورد توجه محققان قرار گرفته است. اتانول با فرمول ملکولی C2H5OH دارای بوی زننده و خاصیت آتشگیری است. اتانول از رایج ترین و پرکاربرد ترین الکل ها است که در صنایع غذایی، زیست پزشکی، حمل و نقل و صنایع شیمیایی کاربرد دارد [۳۵].

عملکرد حسگرهای گاز را می توان با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند حساسیت، زمان پاسخ، توانایی انتخاب، زمان برگشت پذیری، زمان بازیابی و پایداری ارزیابی کرد. حساسیت کوچکترین حجم غلظت گاز هدف است که می تواند در زمان تشخیص سنجیده شود. حساسیت را می توان به صورت Ra / Rg/ Rgبرای کاهش گازها تعریف کرد. درصد حساسیت گاز از رابطه زیر بیان میشود.

$$S = \frac{(Ra - Rg)}{Ra} \times 100 \qquad (v - r)$$

در رابطهی بالا S درصد حساسیت، Rg مقاومت گاز و Ra مقاومت حسگر در معرض هوا است. مفهوم انتخاب حسگر، توانایی حسگر برای تشخیص یک گاز خاص در میان مخلوطی از گازها است. زمان پاسخ، زمانی است که غلظت گاز به مقداری می رسد که حسگر میتواند یک سیگنال الکتریکی تولید کند. هنگامی که غلظت گاز درون محفظهی حسگری به مقدار اولیهی خود باز می گردد، یک سنسور نیز به حالت اصلی خود باز می گردد که برگشت پذیری گفته میشود. زمان بازیابی، زمان مورد نیاز برای یک سیگنال حسگر است تا گاز محفظه حسگر به مقدار اولیه خود پس از تغییر غلظت برسد. پایداری، قابلیت سنسور گاز برای تکرار نتایج برای یک دوره زمانی خاص است. حسگر ایدهآل باید دارای حساسیت بالا، انتخاب و پایداری مناسب، زمان پاسخ کوتاه و زمان بازیابی و هزینه تولید پایین باشد[۳۶].

دستگاه حسگر مورد استفاده در این پایان نامه، دستگاهی دست ساز است که در شکل ۳–۸ نمایی از این دستگاه مشاهده می شود.



شکل۳-۸ دستگاه حسگری طراحی و ساخته شده در دانشگاه صنعتی شاهرود

برای سنجش حسگر گازی ابتدا باید غلظت گاز مورد آزمایش محاسبه شود. غلظت گاز بر حسب ppm از رابطه زیر قابل محاسبه میباشد.

$$ppm = \frac{Vg}{(Vg + V)} \times 10^6$$
 (11 - 7)

که در رابطه بالا Vg حجم گاز مورد نظر و V حجم هوای موجود در محفظه است. اگر گاز مورد سنجش در فاز مایع باشد برای تعیین تراکم فاز گازی پس از تبخیر از رابطهی گاز ایدهآل استفاده می شود.

$$PVg = nRT$$
 (17 - 7)

که در رابطه بالا Vgحجم گاز مورد نظر، R ثابت گازها، P فشار اتمسفر و T دمای محیط است. برای بدست آوردن جرم گاز مورد سنجش از رابطه زیر می توان استفاده کرد. m

$$n = \frac{m}{N} \tag{17 - 7}$$

در این رابطه n برابر با  $^{-1}$  mol × ۱۰<sup>77</sup> mol جرم مولی گاز مورد نظر و m جرم گاز میباشد.

## ۳-۱۲ جمع بندی

در این فصل روشهای مختلف رشد نانو ذرات را نام برده و دو روش اسپری پایرولیز و هیدروترمال به طور مختصر مطالعه و بررسی شدند . در بخش بعدی فصل به معرفی و شرح روش کار دستگاههای اندازه گیری و آنالیز نانو ذرات پرداخته شد که شامل دستگاه پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان، طیف سنج مادون قرمز، طیف سنج فوتولومینسانس، طیف سنج رامان اسپکتروسکوپی و دستگاه حسگر گازی است همچنین روابط لازم برای محاسبهی دادههای بدست آمده در بخشهای مختلف آورده شده است.

. فصل جہارم چ

نیایج و بحث سایج و بحث

#### ۴–۱ مقدمه

در این فصل به ارائه نتایج و بحث در مورد کارهای تجربی انجام شده در این پایان نامه پرداخته شده است. لایه نازک هماتیت در دماهای مختلف به روش اسپری پایرولیز رشد یافت و حساسیت لایه ها به گاز اتانول توسط دستگاه حسگری گازی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اکسید گرافن به روش اصلاح شده هامرز تهیه شد. اکسید آهن و کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته به روش آبی-گرمایی سنتز شد. سپس ویژگیهای ضد باکتری اکسید گرافن، اکسید آهن و کامپوزیت آنها مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز ساختاری، ریخت شناسی سطح و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه ها توسط پراش پرتو ایکس، طیف نگاری مادون قرمز ، میکروسکوپ

# ۲-۴ تهیه لایه نازک α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> به روش اسپری پایرولیز و بررسی ویژگی حسگری

#### ۴–۲–۱ سنتز لایه نازک هماتیت در دماهای مختلف زیر لایه

سنتز لایههای نازک هماتیت به روش اسپری پایرولیز و مشابه با روش سنتز آلا و همکاران وی انجام شد [۳۲]. در سنتز لایه نازک هماتیت ابتدا زیرلایه شیشهای به دقت تمیز شد، بدین منظور زیر لایه توسط مایع شوینده و آب شستشو داده شد و در مخلوطی از آب مقطر، اتانول و استون با نسبت ۲:۱:۱ به مدت ۲ دقیقه جوشانده شد سپس در اولتراسونیک به مدت ۲۲ دقیقه در دمای <sup>C</sup> نسبت ۵۰ قرار گرفت. برای آماده سازی محلول، ۸/۰۸gr پودر نیترات آهن نه آبه (Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·9H<sub>2</sub>O) به ۱۰۰ mL آب سه بار تقطیر اضافه و محلول به روی همزن مغناطیسی قرار داده شد . پس از حل شدن کامل پودر، ۱۰c اسید نیتریک به صورت قطرهای به محلول اضافه شد تا محلولی شفاف جهت اسپری بر روی زیر لایه شیشهای بدست آید. چهار نمونه مختلف در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰۰C بر روی زیرلایه شیشه ای لایه نشانی شد و به ترتیب ST43، ST40، ST35 و ST45 نام گذاری گردید. پارامترهای لایه نشانی در جدول ۴–۱ آورده شده است.

مقدار	پارامتر لایه نشانی
۱۰۰ mL	حجم محلول
40449	دمای زیر لایه
و C°۰۰۵	
۳۵ cm	فاصله نازل تا زیرلایه
۲/۵ bar	فشار گاز حامل (هوای
	خشک)
∆ mL/min	آهنگ اسپری

جدول۴-۱: شرایط لایه نشانی برای تهیه لایه نازک اکسید آهن در این پایان نامه

## ۲-۲-۴ نتایج ساختاری

شکل۴–۱ الگوهای پراش پرتو X (XRD) را برای لایه های نازک اکسید آهن نشان می دهد. نتایج به دست آمده از بررسی الگوهای پرتو X بیانگر این است که نمونههای ST40 و ST45 دارای ساختار شش گوشی و قلههایی در راستای صفحات ترجیحی (۱۰۴)، (۱۰۱)، (۱۱۰)، (۱۱۴)، (۱۱۴)، (۲۴۰) مشاهده میشود که در تطابق با کارت استاندارد JCPDS No. 79-0007 میباشند. افزایش شدت قلهها در نمونههای ST40 وST45 نشان دهندهی بهبود در بلوری شدن هماتیت است. این نتایج در مطالعات انجام شده توسط سایر محققان نیز گزارش شده است [۳۸, ۳۸].

برای دو نمونه ST50 وST35 الگوی پراش پرتو X هیچ گونه پیکی را نشان نمی دهد که نشان دهنده آمورف بودن لایه های نازک در دماهای ST35 و ST55 است. دلیل عدم رشد بلوری در این دو دما می تواند وابستگی بلورینگی هماتیت به دمای زیر لایه باشد. نمونهی ST35 به علت پایین بودن دمای زیر لایه (۳۵۰°C) ساختار هماتیت بلوری نشده است[۳۹]. همچنین برای نمونهی ST50 بالا بودن دمای زیر لایه باعث تجزیه یحرارتی قطره های اسپری قبل از رسیدن به زیر لایه می شود در نتیجه نمونه ی ST50 هیچ گونه قله ای را نشان نمی دهد [۲۳].



شکل۴-۱: الگوی XRD نمونه های لایه نازک اکسید آهن در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C ° ۵۰۰.

برای بررسی دقیق تر خواص ساختاری، اندازه بلوکها (D)، کرنشهای بلوری (ε) و چگالی دررفتگیها (δ) برای نمونههای ST40 و ST45 به روش ویلیامسون-هال از روابط (۳-۳)، (۳-۴) و (۵-۳) محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۴-۲ آورده شده است.

 D(nm)
  $\delta(\times 10^{-2} \text{ nm}^{-2})$   $\epsilon$  (×10<sup>-2</sup>)

 ST40
  $\Lambda/Y$  \
 \/Υ \

 ST45
 \\Υ/Y \
 \//𝔅 \

جدول ۴-۲: مشخصات ساختاری محاسبه شده متعلق به فاز بلوری هماتیت

راستاهای (۰۱۲)، (۱۰۴)، (۱۱۰) و (۱۱۳) به عنوان راستاهای آسان رشد در رابطه ویلیامسون-هال در نظر گرفته شد. مطابق جدول با افزایش دمای زیرلایه اندازه بلورک افزایش، کرنش و چگالی دررفتگی کاهش مییابد. چگالی دررفتگی به علت ایجاد نقص در ساختار بلوری رخ میدهد و به عوامل مختلفی چون فرآیند رشد لایه، حضور دررفتگی در سطح زیر لایه و آلودگی موجود در سطح زیر لایه بستگی دارد. دررفتگیها باعث تبدیل تک بلور به چند بلورک در راستاهای بلوری مختلف شده در نتیجه کاهش دررفتگی موجب افزایش اندازه بلورکها میشود [۲۲, ۴۰].

#### ۴-۲-۴ ریخت شناسی سطح

به منظور مطالعه ریخت شناسی سطح لایه نازک هماتیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM) استفاده شد. اندازه دانه نمونهها توسط نرم افزار دیجی مایزر برای ۵ دانه محاسبه شد. در شکل ۴-۲ تصاویر لایه نازک هماتیت برای نمونههای ST45 ، ST40 و ST55 و ST45 در مقیاس ۱۹۳۸ مشاهده میشود. تصویر ۴–۲ (الف) برای نمونه ST35 سطحی نسبتاً صاف با دانههایی بر روی سطح را نشان میدهد، میانگین اندازه دانهها روی سطح نمونه در حدود nm ۶۶ محاسبه شد. با افزایش دمای زیر لایه، مطابق شکل ۴–۳ (ب) سطح نمونه ST40 متخلخل و لایه لایه میشود و میانگین اندازه ذرات آن ۳۶nm محاسبه گردید. در تصویر ۴–۳ (ج) نمونه ST45 مشاهده میشود که تخلخل سطح نمونه نسبت به نمونه ST40 افزایش یافته است و اندازه متوسط ذرات به میزان ۴۳nm افزایش داشتهاند. تصویر ۴–۳ (د) نمونه ST50 را نشان میدهد. با افزایش دمای زیر لایه نانو ذرات متراکمتر شده و ظهور دانههای مکعبی در سطح نمونه مشاهده میشود [۳۲]. اندازه متوسط ذرات با افزایش دمای رشد افزایش داشته و مقدار آن ۱۹۶۳ اندازه گیری شد.



شکل۴-۲ تصاویر ریخت شناسی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی برای نمونههای هماتیت سنتز شده در دماهای (الف) ℃۵۰۰، (ب) ℃۴۰۰، (ج) ℃۴۰۰ و (د) ℃۵۰۰

## ۴-۲-۴ طیف نگاری رامان

طیف رامان نمونههای لایه نازک Fe2O3-α در شکل ۴-۳ آورده شده است. مطابق مطالعات انجام شده هماتیت خالص دارای پنج خط فونون در طیف رامان است که دو حالت فونون Ag و سه حالت فونون در Eg مشاهده میشود [۴۱]. قله های ۲۱۴ و ۲۰۰ ۴۷۸ با حالت فونون Ag همراه هستند، در حالی که قله های ۲۷۴، ۸۸۳ و ۵۰۰ ۵۷۶ مربوط به حالت های Eg فونون هستند. این نتایج نشان می دهد که محصول ۲۹۵۵-۵ است. از نتایج طیف رامان مشخص میشود هیچگونه ناخالصی و یا سایر فازهای اکسید آهن مانند مگنتیت یا ماگمیت یافت نشده که نشان دهنده خلوص بالای محصول است. با این حال برخی تغییرات در شدت قلههای نمونهها دیده میشود که ممکن است به دلیل تفاوتهایی در اندازه و شکل ذرات باشد. نتایج مشابهی با طیف سنجی رامان نانوذرات است به دلیل تفاوتهایی در اندازه و شکل ذرات باشد. نتایج مشابهی با طیف سنجی رامان نانوذرات فیلم های تشکیل شده است [۶, ۲۲]. بنابراین، اندازه گیری های طیف سنجی رامان نشان می دهد فیلم های تشکیل شده صرفاً هماتیت هستند.



شکل۴–۳ نمودار اندازه گیری رامان برای نمونههای لایه نازک هماتیت سنتز شده در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C ۵۰۰۰.
# ۴-۲-۵ ویژگی اپتیکی لایه نازک هماتیت

طیف جذب اپتیکی لایههای نازک هماتیت به دست آمده از طیف سنج نوری UV-Vis در بازه طول طوج nm ۱۱۰۰–۳۰۰ در شکل ۴–۴ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده میشود میزان جذب اپتیکی برای نمونهها با افزایش دمای زیر لایه از دمای ۴۰۰ تا C°۵۰۰ کاهش مییابد. که علت آن تغییر در ساختار بلوری نمونهها میباشد. با افزایش دمای زیر لایه و تجزیه حرارتی قطرههای اسپری شده بر روی زیر لایه، ضخامت لایه کم میشود. با کاهش ضخامت لایه تعداد فوتون-های کمتری توسط سطح به دام افتاده و میزان جذب نور کاهش مییابد [۴۴, ۴۳].



شکل۴-۴: نمودار جذب نمونه های لایه نازک اکسید آهن سنتز شده در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C °۵۰۰.

نمودار طیف عبور نمونهها در شکل ۴–۵ آورده شده است. همانطور که ملاحظه می شود میزان عبور نمونهها در ناحیهی ۳۵ ۵۵۰ افزایش شدیدی داشته است علت آن را می توان افزایش دمای زیر لایه در نظر گرفت که با افزایش دما میزان ضخامت لایهها کاهش یافته در نتیجه عبور نمونهها افزایش می یابد. نمونه ST35 نسبت به دو نمونه ST45 و ST40 دارای جذب کمتر و عبور بیشتر است که علت این رفتار غیر عادی می تواند آمورف بودن نمونه باشد.



شکل۴-۵: نمودار عبور نمونه های لایه نازک هماتیت سنتز شده در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۵۰، ۴۵۰ و C° ۵۰۰

گاف نواری انرژی اپتیکی برای لایه نازک هماتیت ( $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) را می توان با استخراج از لبه جذب توسط معادله ۳–۶ محاسبه نمود. شکل ۴–۶ نمودار hv را بر حسب  $(\alpha hv)$  نشان می دهد. مقدار گاف نواری مستقیم  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> برای نمونههای ST45, ST40, ST35 وST45 به ترتیب ۲/۳۸، ۲/۳۵، ۲/۳۰، ۲/۳۵۷۲ محاسبه شد که نشاندهنده کاهش گاف نواری با افزایش دمای زیرلایه می باشد. این نتیجه در توافق با گزارش محققان است[۴۵]. کاهش گاف نواری با افزایش دمای سنتز را می توان به تفاوت در اندازه بلورک و میزان بلورینگی نمونه ا با تغییرات دمای زیر لایه نسبت داد که مطابق با جدول ۴-۲ اندازه بلورک افزایش یافته در نتیجه مقدار گاف نواری کاهش پیدا کرده است [۴۶].



شکل۴-۶: گاف نواری مستقیم α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> در دمای سنتز ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C° ۵۰۰

# ۴-۲-۴ طيف سنجي فوتولومينسانس

به منظور بررسی بیشتر ویژگیهای نوری لایههای نازک هماتیت در دماهای مختلف سنتز، از طیف سنجی فوتولومینسانس استفاده شد. شکل ۴–۷ طیف فوتولومینسانس نانو ذرات هماتیت را نشان میدهد. مطابق شکل ۴–۷ (الف) برای نمونه ST35 قلههایی در محدوده ۵۲۰، ۵۶۵، ۴۱۱، نشان میدهد. مطابق شکل ۴–۷ (الف) برای نمونه ST35 قلههایی در محدوده ۵۲۰، ۵۶۵، ۴۱۱ مناطق ۴۵۱، ۴۵۵، ۲۸۵، ۶۲۹ و ۳۸ ۸۸۴ مشاهده میشود. شکل ۴–۷ (ب) برای نمونه ST40 در مناطق ۴۱۱، ۵۳۵، ۵۵۵، ۵۸۵، ۵۲۵، ۵۶۸، ۶۳۰، ۶۳۷ و ۳۸ ۵۸۵ قلههایی مشاهده گردید. همچنین در شکل ۴–۷ (ج) برای نمونه ST45 در محدوده ۴۱۶، ۴۳۴، ۲۵۷، ۵۸۵، ۵۲۵، ۹۸۵ و ۳۸ ۹۳۹ مشاهده شد. شکل ۴–۷ (د) مربوط به نمونه ST50 دارای قلههایی در نواحی ۴۰۶، ۴۲۶، ۶۴۹، ۴۶۹، مشاهده شد. شکل ۴–۷ (د) مربوط به نمونه ST50 دارای قلههایی در نواحی ۵۰۰، ۶۲۶، ۶۴۶، ۶۲۹، دارای ساختار هماتیت در حالت توده ی هم میشود که هر چهار نمونه ی سنتز شده دارای ساختار نانویی میباشند. [۴۷].



شکل ۴-۷ طیف فوتولومینسانس نمونههای هماتیت سنتز شده در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C° ۵۰۰

۴-۲-۴ حسگر گازی هماتیت در حضور گاز اتانول

در این بخش به بررسی خاصیت حسگری گازی لایههای نازک هماتیت رشد یافته در دماهای مختلف زیر لایه پرداخته می شود. مکانیزیم حسگرهای هماتیت به این صورت است که وقتی حسگرهای 2003 محیات معرض هوا قرار می گیرند، مولکول های اکسیژن بر روی سطح اکسید جذب می شوند. مولکول های اکسیژن بر روی سطح اکسید جذب می شوند. مولکول های اکسیژن بر روی سطح اکسید خب می شوند. مولکول های اکسیژن بر روی سطح اکسید جذب می شوند. مولکول های اکسیژن بر روی سطح اکسید جذب می شوند. مولکول های اکسیژن بر روی سطح اکسید جذب می شوند. مولکول های اکسیژن جذب شده با جذب الکترون آزاد از سطح هماتیت اکسیژنهای روی سطح هماتیت اکسیژن می شوند. مولکول های اکسیژن جذب شده با جذب الکترون آزاد از سطح هماتیت اکسیژنهای روی سطح هماتیت اکسیژنهای می شوند. مولکول های اکسیژن جذب شده ماند می کند. به دلیل حجم زیاد الکترونهای آزاد جذب شده موا مربی گیرد، مولکول های اتانول روی سطح نانوذرات هماتیت

واکنش شیمیایی انجام داده و مولکول های اتانول توسط گونه های اکسیژن جذب شده به H<sub>2</sub>O و CO<sub>2</sub> واکنش نشان می دهند. الکترون های به دام افتاده به نانوذرات هماتیت باز می گردند، که منجر به کاهش مقاومت حسگر می شوند. روابط شیمیایی زیر نشان دهنده واکنش شیمیایی گاز اتانول با هماتیت است [۳۵].

$$C_2 H_5 0 H_{(ads)} + O^-_{(ads)} = C H_3 0 H O_{(ads)} + H_2 0 + O^-$$
 (\lambda - \mathbf{v})

$$CH_3CHO_{(ads)} + 50^{-}_{(ads)} = 2CO_2 + 2H_2O_{(ads)} + 5e^{-}$$
(9 -  $r$ )

$$CH_3CHO_{(ads)} + 60^{2-}_{(ads)} = 2CO_2 + 3H_2O_{(ads)} + 12e^-$$
 (1. -  $\mathfrak{r}$ )

برای بررسی حسگرگازی لایههای نازک هماتیت، ابتدا لایهها در ابعاد ۲/۵cm<sup>2</sup> × ۱/۵ برش داده شدند، سپس الکترود شانهای طلا به ضخامت ۱۰۰ نانومتر بر روی لایه هماتیت توسط روش کندوپاش DC لایه نشانی گردید. برای اتصال نمونه به دستگاه اهم متر، نمونه توسط چسب نقره به سیمهای مسی متصل گردید و درون محفظه حسگری قرار داده شد. شکل ۴–۸ (الف) نمونه لایه نازک هماتیت پس از الکترود گذاری و آماده سازی به عنوان قطعه حسگر گازی را نشان میدهد. شکل ۴–۸ (ج) تصویر الگووار محفظه حسگری را نشان میدهد. همان طور که در شکل مشاهده دستگاه مقامت سنج متصل می گردد. بعد از عایق بندی کامل محفظهی حسگری، دمای محفظه را فزایش داده تا مقاومت هماتیت بر روی دستگاه مقاومت سنج نمایش داده شود. پس از ثابت شدن مقاومت هماتیت در دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۵ و C°۲۵، گاز اتانول با غلظتهای مشخص به داخل محفظه حسگر تزریق می شود. تغییر مقاومت حسگر قبل و بعد از تزریق گاز توسط دستگاه اهم متر در بازهی زمانی ۵/۰ ثانیه ثبت می گردد. پس از اندازه گیری تغییر مقاومت در هر غلظت از گاز اتانول، برای بر گشتن حسگر به حالت اولیه از گاز بی اثر استفاده می شود، به این صورت که گاز بی اثر به آهستگی به داخل محفظه وارد شده و گاز اتانول باقی مانده از روزنهی تعبیه شده بر روی دستگاه خارج می شود در این حالت مقاومت نمونه باید به حالت اولیه خود باز گردد. محل ورود گاز بی اثر و خروج گاز اتانول در سیستم حسگری در شکل ۴–۸ (ج) مشخص گردیده است.





شکل ۴–۸: الف) تصویر قطعه حسگری نمونه لایه نازک هماتیت ب) الگوی نمونه حسگری ج) تصویر الگووار از محفظه حسگری

برای سنجش حسگری گاز اتانول روی نمونههای لایه نازک هماتیت، نمونه به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی قرار داده شد هنگامی که مقاومت نمونه در دمای مورد نظر ثابت شد، اتانول در غلظت مشخص به درون سیستم حسگری وارد می شود و به مدت ۳۰ دقیقه نمونه در معرض اتانول قرار می گیرد و چون بازیابی نمونه و رسیدن به مقاومت اولیه طی زمان طولانی تری انجام می شود اتانول به مدت ۴۵ دقیقه توسط گاز بی اثر و روزنه خروج هوا از سیستم خارج می شود. در این سنجش تغییر مقاومت نمونه برای چهار دمای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۰۵ و ۲۰ ۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۰۰۰ و mpron اندازه گیری شد. از آنجا که بررسی پایداری یک حسگر از مهم ترین ویژگیهای یک حسگر خوب می باشد در این آزمایش برای هر نمونه غلظت mor ۲۰۰ دوباره تکرار می شود تا تکرارپذیری نمونه تست شود. نتایج سنجش حسگری به صورت شکل و جدول در ادامه آورده شده است.



شکل ۴-۹ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمای C ° ۱۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰



شکل ۴-۱۰ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمایC ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰



شکل ۴-۱۱ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ۲۰۰



شکل ۴-۱۲ نمودار حساسیت نمونهی ST35 در دمای C° ۲۵۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰

7	۱۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰	١	غلظت (ppm)	دمای کار حسگر
۳۸	۶١	۵۶	٣٧	٣١	پاسخ (%)	
4.7	78.	۴۸۷	۸۳۶	۵۱۷	زمان پاسخ (s)	۱۷۵°C
٧٢٠	١٣۵٢	1428	110.	۸۳۳	زمان بازیابی (s)	
۴۸	۶۳	۵۳	۴۵	٣۶	پاسخ (%)	
۳۹۲	۱۱۸۰	۷۱۳	417	۳۹۱	زمان پاسخ (s)	۲۰۰°C
۷۱۳	***	۵۶۶	۱۰۳۳	۷۳۶	زمان بازیابی (s)	
47	٨١	۶۷	44	٣٢	پاسخ (%)	
۵۷۸	۸۷۴	1118	۷۰۱	٩٩٠	زمان پاسخ (s)	тто°С
۹۵۱	١٨٩٢	1470	1117	١٣١٩	زمان بازیابی (s)	
٣٣	۵۴	۵۲	۳۹	۲۸	پاسخ (%)	
۳۹۵	۶۲۵	694	۶۵۷	۵۵۹	زمان پاسخ (s)	YQ+°C
1201	1842	1418	1808	١١۵٣	زمان بازیابی (s)	

جدول ۴-۳ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی نمونه ST35 در دماها و غلظتهای مختلف گاز اتانول



شکل ۴-۱۳ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰



شکل ۴-۱۴ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰ ۱۰۰



شکل ۴-۱۵ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰



شکل ۴-۱۶ نمودار حساسیت نمونهی ST40 در دمای C ° ۲۵۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰

۲۰۰	١٠٠٠	۵۰۰	۲۰۰	١٠٠	غلظت (ppm)	دمای کار حسگر
۱۵	74	١٨	۱۵	_	پاسخ (%)	
୯୨૧	۳۹۳	491	۳۷۰	_	زمان پاسخ (s)	1VQ°C
۳۸۳	۳۵۷	88T	۳۵۰	_	زمان بازیابی (s)	
٩	11	١.	٩	Y	پاسخ (%)	
427	٧٩٠	717	797	747	زمان پاسخ (s)	₹••°C
494	547	٩٨٨	۶۷۵	۳۱۳	زمان بازیابی (s)	
۲۳	79	74	۲۳	١٣	پاسخ (%)	
8.4	1889	1107	٩٢٢	582	زمان پاسخ (s)	тта°С
٨٤٧	١٣۵٢	1101	٨۶٣	4.4	زمان بازیابی (s)	
٣١	۵۳	۵۴	45	٣٧	پاسخ (%)	
۳۱۵	١٠٠٥	1797	1174	۴۳۳	زمان پاسخ (s)	Y∆+°C
481	٧۴٧	٨٩٢	۷۷۵	۷۷۶	زمان بازیابی (s)	

جدول ۴-۴ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی نمونه ST40 در دماها و غلظتهای مختلف گاز اتانول



شکل ۴-۱۷ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° C در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰



شکل ۴-۱۸ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰



شکل ۴-۱۹ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ۲۰۰



شکل ۴-۲۰ نمودار حساسیت نمونهی ST45 در دمای C ° ۲۵۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ۲۰۰

۲۰۰	1	۵۰۰	7	1	غلظت (ppm)	دمای کار حسگر
۶	18	٨	-	_	پاسخ (%)	
۲۳۴	4.8	۲۸۱	-	-	زمان پاسخ (s)	1¥&°C
888	۵۲۹	744	-	-	زمان بازیابی (s)	
١٨	٣۴	۲۷	14	-	پاسخ (%)	
٨٦١	1.80	۵۱۹	8.7	_	زمان پاسخ (s)	<b>۲</b> ++°C
۷۷۸	١٠٣۵	١٠٠۵	1774.	_	زمان بازیابی (s)	
٩	١٣	١٢	١٠	٨	پاسخ (%)	
۳۴۷	۷۵۷	811	417	٣٠٨	زمان پاسخ (s)	tto.C
۶۳۳	۵۱۷	۶۳۳	۶۷۸	۴۴۹	زمان بازیابی (s)	
٢۵	٣٣	۳۱	٣٠	۲۸	پاسخ (%)	
۵۴۰	٨۵٩	٨٨۵	۵۹۰	49.	زمان پاسخ (s)	78+°C
421	٩٣۴	٨٦٢	۶۸۷	۸۳۵	زمان بازیابی (s)	

جدول ۴-۵ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی نمونه ST45 در دماها و غلظتهای مختلف گاز اتانول



شکل ۴-۲۱ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۱۷۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ Ppm



شکل ۴-۲۲ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۲۰۰ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ Ppm



شکل ۴-۲۳ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ۲۰۰



شکل ۴-۲۴ نمودار حساسیت نمونهی ST50 در دمای C ° ۲۲۵ در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ۲۰۰

۲۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	7	١	غلظت (ppm)	دمای کار حسگ
					(FF)	J J - G
Y	14	١٢	) )	٩	پاسخ (%)	
۸۳۳	1.94	1101	٨۶٢	۷۴۸	زمان پاسخ (s)	1V&°C
۶۰۵	1.8.	۱۳۸۰	१४४	۵۴۷	زمان بازیابی (s)	
۱۵	۲۳	٢١	۲.	18	پاسخ (%)	
۸۵۴	۸۵۵	1148	۸۵۱	٧٠۵	زمان پاسخ (s)	<b>٢</b> ∙•°C
١٣٣۵	1481	975	1988	1881	زمان بازیابی (s)	
١٢	١٧	18	۱۵	١٣	پاسخ (%)	
٧٠۴	821	۷۵۲	۷۵۵	۸۲۵	زمان پاسخ (s)	тта°С
877	١١٨۵	٩٢٣	٧٩٠	۴۷.	زمان بازیابی (s)	
١٨	75	٢٢	١٨	١٢	پاسخ (%)	
۳۷۱	۶۵۰	447	481	745	زمان پاسخ (s)	Y∆+°C
٨٠٨	842	84.	787	٩٣۴	زمان بازیابی (s)	

جدول ۴-۶ درصد پاسخ، زمان پاسخ و زمان بازیابی نمونه ST50 در دماها و غلظتهای مختلف گاز اتانول

شکلهای ۴–۹ تا ۴–۲۴ نمودار درصد حساسیت نمونهها در معرض گاز اتانول با گذشت زمان را نشان میدهد. مطابق نتایج نشان داده شده با ورود گاز اتانول به داخل محفظه مقاومت نمونه کاهش مییابد و با خارج شدن گاز اتانول و ورود گاز بیاثر نمونه به مقاومت اولیهی خود باز می گردد. درصد حساسیت نمونهها از رابطهی ۳–۷ محاسبه گردید. همان طور که در شکلهای بالا واضح است تمام نمونهها در غلظت ۲۰۰ppm تکراپذیر بودهاند. و با افزایش غلظت گاز اتانول، حساسیت نیز افزایش یافته است.

نتایج حسگری نمونه ST35 در جدول ۴-۳ آورده شده است. زمان پاسخ و بازیابی و درصد حساسیت نمونه مشاهده میشود که بیشترین درصد حساسیت برای نمونه ST35 در دمای C° ۲۵۵ اندازه گیری شد. جدول ۴-۴ مربوط به نتایج حسگری نمونه ST40 است. با توجه به جدول نمونه ST40 در دمای C°۲۵۰ بیشترین پاسخ را به گاز اتانول نشان داده است. نتایج حسگری نمونه ST45 در جدول ۴-۵ آورده شده است. نمونه در دمای C°۲۰۰ دارای حساسیت بیشتری نسبت به سایر دماهای اندازه گیری شده می باشد. در دمای C°۲۰۵ نمونه حساسیتی را در غلظتهای ۱۰۰ و ppm دماهای اندازه گیری شده می باشد. در دمای C°۲۰۵ دارای حساسیت را در غلظتهای ۱۰۰ و stro ST40 در نشان نداد. جدول ۴-۶ مقدار حساسیت، زمان پاسخ و زمان بازیابی را برای نمونهی ST50 نشان می دهند. مطابق نتایج نمونه در دمای C°۲۰۰ دارای بیشترین حساسیت است.



شکل ۴–۲۵ حساسیت نمونههای لایه نازک هماتیت (الف)ST35 (ب) ST40 (ج) ST45 (د) ST50 در غلظتهای مختلف در دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۲۵ و <sup>C</sup>۰۰

جهت سنجش دقیق تر، نمودار حساسیت نمونه های سنتز شده برای غلظت های ۲۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ در دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۲۵ و ۲۵۰۵ مطابق شکل ۴–۲۵ رسم می شود. در شکل ۴–۲۵ (الف) بیشترین درصد حساسیت مربوط به دمای ۲۵۰۵ است. بیشترین تغییرات حساسیت در نمونه ST40 شکل ۴–۲۵ (ب) در دمای ۲۵ مثاهده می شود. برای نمونه ST45 شکل ۴–۲۵ (ج) بیشترین غلظت در دمای ۲۰۰۵ اندازه گیری شد و در شکل ۴–۲۵ (ج) بیشترین تغییرات حساسیت در دمای ۲۵۰۵ مشاهده شد.



شکل ۴–۲۶ حساسیت نمونههای لایه نازک هماتیت در غلظت ۲۰۰ ppm برای دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۲۵ و °C و °C

شکل ۴-۲۶ نمودار تغییرات حساسیت نمونههای لایه ناز ک هماتیت در غلظت انتخابی ۲۰۰ ppm از گاز اتانول در دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۲۵ و ۲۵°۲۵ را نشان می دهد. در نمونه ST35 بیشترین حساسیت اندازه گیری شده مربوط به دمای ۲۰°۲۰ است. در نمونههای ST40 و ST45 ماکزیمم حساسیت در دمای ۲۵°۲۰ سنجش گردید و برای نمونه ST50 بیشترین حساسیت به گاز اتانول در دمای ۲۰۰ اندازه گیری شد ۴-۳ سنتز و بررسی خاصیت ضد باکتری نانو ذرات هماتیت و نانو کامپوزیت هماتیت با اکسید گرافن کاهش یافته

۴–۳–۱ سنتز اکسید گرافن

در این تحقیق سنتز اکسید گرافن از روش اصلاح شده یهامرز انجام گرفت. L۳۳۳ اسید سولفوریک درون بشر شیشه ای بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت و توسط مگنت سرامیکی همزده شد، fmL اسید فسفریک به آرامی اضافه گردید و پس از آن که مواد به خوبی مخلوط شدند، ۱۳gr پودر گرافیت به محلول اضافه کرده و پس از گذشت نیم ساعت ۱/۸gr پتاسیم پرمنگنات به آهستگی اضافه شد. پس از اضافه کردن پتاسیم پرمنگنات محلول به رنگ سبز درآمد و به مدت ۳ روز روی همزن مغناطیسی قرار داده شد. پس از گذشت ۳ روز محلول درون حمام یخ قرار گرفته و مخلوطی از ۲۰۳۱ آب مقطر و ۲/۷mL آب اکسیژنه به صورت قطره ای به آن اضافه شد. در این مرحله روی سطح ماده کفهای زرد رنگی ایجاد گردید و در نهایت محلول رنگ زرد طلایی به خود گرفت. سپس محلول درون فالکوم ریخته و ۴ مرتبه توسط آب مقطر و اسید کلریک و ۴ مرتبه با آب مقطر، ۲ مرتبه اول با دور mro ۲۰۰۰ و ۲ مرتبه آخر با دور ۲۰۰۰ و سید کلریک و ۴ مرتبه با آب مقطر، ۲ شستشوی محلول توسط سانترفیوژ، ماده برای ۴ روز در دمای ت<sup>o</sup>۶۰۶ قرار گرفت تا خشک سازی شستشوی محلول توسط سانترفیوژ، ماده برای ۴ روز در دمای م<sup>o</sup>۶۶ قرار گرفت تا خشک سازی انجام شود. در جدول ۴–۷ مقادیر مواد مورد استفاده در سنتز ذکر شده است. نمونه اکسید گرافن

اسيد	اسيد	پودر گرافیت	پتاسيم	آب اكسيژنه	آب مقطر	نام ماده
سولفريک	فسفريک		پرمنگنات			
$H_2SO_4$	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Graphite	KMNO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> O	فرمول ملكولى
۳۶	۴	٠ /٣	١/٨	۲/۷	۴.	مقدار (gr,mL)

جدول ۴-۷ مواد مورد استفاده در سنتز اکسید گرافن

#### ۴–۳–۲ سنتز نانو ذرات هماتیت

سنتز نانو ذرات هماتیت به روش هیدروترمال و مطابق گزارش لیو و همکاران وی انجام شد [۴۸]. برای سنتز هماتیت ۸۹۲/۰ کلرید آهن شش آبه (FeCI<sub>3.</sub>6H<sub>2</sub>O) به ۲۰mL آب سه بار تقطیر اضافه شد و توسط دستگاه اولتراسونیک مخلوط شد. ۱۸۸gr اوره (CO(NH<sub>2</sub>)2) به آرامی به محلول اضافه گردید و به مدت ۱۵min در دمای C° ۲۵ قرار گرفت. محلول به یک بشر با حجم ۱۰۰cc منتقل شد و ۲۰mL آب سه بار تقطیر به آن اضافه گردید و در اولتراسونیک تحت امواج فراصوت به مدت ۳۰ قرار گرفت تا محلولی شفاف و زرد رنگ حاصل شود. سپس بشر داخل ظرف تفلونی در دار قرار داده شد و مجموعه به یک راکتور از جنس استیل منتقل شد. راکتور به خوبی عایق بندی شد و در داخل کوره الکتریکی به مدت ۸ ساعت در دمای C° ۱۰۸ قرار گرفت. سپس اجازه داده شد که سازی شد و ۳ مرتبه ابتدا توسط آب مقطر و ۳ مرتبه با اتانول با دور روس ته محلول حاصل به طور طبیعی خنک شود. پس از انجام سانترفیوژ در دور mpr ۴۰۰۰ محصول جدا سازی شد و ۳ مرتبه ابتدا توسط آب مقطر و ۳ مرتبه با اتانول با دور mpr ۴۰۰۰ شستشو و سانترفیوژ شد و در نهایت به مدت ۳ ساعت در دمای C° ۵۰ و در خلاء تحت خشک سازی قرار گرفت. نمونه

### ۴-۳-۴ سنتز کامپوزیت هماتیت و اکسید گرافن کاهش یافته

کامپوزیت نانو ذرات هماتیت با اکسید گرافن کاهش یافته مشابه روش بالا انجام می شود. ۰/۰۱۸gr پودر اکسید گرافن در ۲۰mL آب سه بار تقطیر پراکنده شد و به مدت ۲۰min در اولتراسونیک قرارگرفت. سپس ۰/۸۱gr کلرید آهن شش آبه (FeCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O) به مخلوط اضافه شد و پس از حل شدن کامل محلول، ۱/۰۸ گرم اوره (CO(NH<sub>2</sub>)2) به آرامی اضافه گردید سپس ۸۰mL آب سه بار تقطیر به محلول اضافه شد و محلول تحت امواج فراصوت اولتراسونیک در دمای C<sup>o</sup> ۲۵ به مدت به مدت ۱۵ قرار داده شد تا محلولی قهوهای رنگ حاصل گردد. محلول به بشری با حجم ۱۰۰cc منتقل شد سپس بشر درون ظرف تفلونی قرار گرفت و مجموعه به راکتور منتقل گردید و به مدت ۸ ساعت درون کوره الکتریکی در دمای C<sup>o</sup> ۲۵ قرار گرفت و مجموعه به راکتور منتقل گردید و به مدت ۸ ساعت درون کوره الکتریکی در دمای C<sup>o</sup> ۲۵ قرار گرفت و مجموعه به راکتور منتقل گردید و به مدت ۸ ساعت درون کوره الکتریکی در دمای C<sup>o</sup> ۲۵ قرار گرفت و مجموعه به راکتور منتقل گردید و به مدت ۸ ساعت درون کوره الکتریکی در دمای C<sup>o</sup> ۲۵ قرار گرفت. پس از خارج کردن ماده از کوره اجازه داده شد که ماده در دمای اتاق خنک گردد. سپس ماده به مدت min ۱۰ در دور rpm ۲۰۰۰ قرار گرفت تا محصول جدا سازی شود و ۳ مرتبه با آب مقطر و ۳ مرتبه با اتانول در مدت زمان nin ۱۰ دقیقه در دور rpm گرفت تا محصول جدا سازی شود و ۳ مرتبه با آب مقطر و ۳ مرتبه با اتانول در مدت زمان ۳ min کرفت کرفت تا محصول جدا سازی شود و ۳ مرتبه با آب مقطر و ۳ مرتبه با اتانول در مدت زمان ۳ ساعت خلاء گرفت تا محصول جدا سازی ماده انجام گیرد. این روش سنتز برای اکسید گرافن با گرمهای ۲۰۷۲gr گذاشته شد تا خشک سازی ماده انجام گیرد. این روش سنتز برای اکسید گرافن با گرمهای ۲۰۷۲gr کراش تا در مینتز شده FG3 و FG3 نامگذاری شدند. در جدول ۴-

	-
نمونه سنتز شده	نام گذاری نمونه
اکسید گرافن	G
هماتيت	F
كامپوزيت هماتيت و اكسيد	FG1
گرافن(۱۸ ۰/۰)	
کامپوزیت هماتیت و اکسید	FG2
گرافن(۰/۰۳۶)	
كامپوزيت هماتيت و اكسيد	FG3
گرافن(۰/۰۷۲)	

جدول ۴-۸: نامگذاری نمونههای سنتز شده

# ۴-۳-۴ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها

الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نمونههای اکسید گرافن، اکسید آهن و کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته با مقادیر مختلف اکسید گرافن در شکل ۴–۲۷ مشاهده می شود. تصویر ۴–۲۷ (الف) نتایج آنالیز پرتو ایکس برای اکسید آهن را نشان میدهد. نمونه F دارای قلههایی در صفحات (۲۱۰)، (۰۱۱)، (۳۰۱)، (۰۲۰) و (۱۲۱) می باشد که مطابق کارت استاندارد JCDPS No. 81-0463 فاز شش گوشی گوتیت<sup>۲۴</sup> ((FeO(OH)) اکسید آهن را نشان میدهد [۲۲]. تصویر ۴– ۲۷ (ب) الگوی پراش پرتو ایکس نمونه اکسید گرافن (GO) را نشان میدهد، نمونه GO دارای قلههای ترجیحی در زوایای ۱۲/۶=14 و ۴۳/۵۶=16 است. این نتیجه نشاندهنده تشکیل ساختار اکسید گرافن است و مشابه با گزارش محققان دیگر است [۴۹]. در شکل ۴-۲۷ (ج) تحلیل ساختاری یراش پرتو ایکس برای نمونههای هماتیت کامیوزیت شده با درصدهای (۱٬۰/۵ و ۲٪) از اکسید گرافن است، قلههای ایجاد شده در صفحات (۱۱۲)، (۱۱۴)، (۱۱۳)، (۱۱۳)، (۲۲۴)، (۱۱۶)، (۱۲۲)، (۲۱۴)، (۳۰۰) نشان دهنده تشکیل فاز آلفای اکسید آهن با ساختار شش گوشی مطابق با کارت استاندارد JCPDS No. 79-0007 مى باشد. در شكل هيچگونه قلهاى مربوط به حضور گرافن كاهش یافته در کامپوزیتهای تشکیل شده مشاهده نمی شود، علت آن بالا بودن شدت پراکندگی هماتیت است که باعث همپوشانی قلههای گرافن کاهش یافته است [۱۵, ۵۰]. در ادامه توسط تحلیلهای دیگر حضور گرافن کاهش یافته در کامیوزیت تحقیق می شود.



شکل ۴–۲۷ الگوی پراش پرتو x نمونههای الف) اکسید گرافن ب) اکسید آهن ج) کامپوزیت اکسید آهن و اکسید گرافن کاهش یافته با درصدهای وزنی مختلف اکسید گرافن

نمونه	D(nm)	δ(×10 <sup>-2</sup> nm <sup>-2</sup> )	ε (×10 <sup>-2</sup> )
G	<i>१</i> /१९	۲/۲۳	۲/۵۸
F	18/49	• /٣۶	٣/٢
FG1	۳۰/۱۴	•/\)	• / • Y
FG2	31/00	•/\•	•/14
FG3	۳۱/۰۵	•/)•	•/•٣

جدول ۴-۹ مشخصات ساختاری محاسبه شده متعلق به فاز بلوری هماتیت و اکسید گرافن

اندازه بلورک و کرنش بلوری نمونه ها توسط رابطه ویلیامسون-هال (۳-۳) و (۳-۴) محاسبه شد. همچنین چگالی دررفتگی از رابطه ۳-۵ محاسبه گردید و نتایج آن در جدول ۴-۹ مشاهده میشود. مشاهده میشود با افزایش درصد اکسید گرافن در نمونه های کامپوزیت شده، اندازه بلورک افزایش مییابد. چگالی دررفتگی نمونه ها نیز کاهش مییابد از آنجا که چگالی دررفتگی در ساختار بلوری ناشی از نقص های ساختاری در بلور است با کاهش چگالی دررفتگی نقص های ساختاری کاهش مییابند [۵۱].

#### ۴–۳–۵ بررسی ریخت شناسی سطح نمونهها

شکل ۴–۲۸ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM) را در دو مقیاس ۲۰۰۳m و ۱µm برای نمونههای FG2 ، FG1 ، F·G و FG3 نشان میدهد. اندازه دانهها توسط نرم افزار دیجی مایزر برای ۵ دانه اندازه گیری شد. صفحات اکسید گرافن در نمونه G به صورت لایهای بر روی یکدیگر قرار گرفتهاند. اندازه متوسط صفحات گرافن ۲۶/۸۰nm محاسبه شد. در تصویر F نانوذرات دانه برنجی شکل اکسید آهن مشاهده میشود، قطر میانگین نانو ذرات ۵۰/۴۹nm اندازه-گیری شد. شکل FG1 نانو کامپوزیتهای هماتیت با اکسید گرافن را نشان میدهد، در تصویر تجمع نانو ذرات هماتیت با شکلهای مکعبی بر روی صفحات اکسید گرافن کاهش یافته نشان داده شده است. قطر میانگین نانو ذرات ۱۸۰/۲nm آروی صفحات اکسید گرافن کاهش یافته نشان داده شده افزایش درصد اکسید گرافن کاهش یافته نانو ذرات هماتیت بر روی صفحات اکسید گرافن به صورت نانو ذرات برنجی شکل قرار می گیرند و قطر نانو ذرات هماتیت بر روی صفحات اکسید گرافن به صورت کامپوزیت، قطر مانو ذرات می گیرند و قطر نانو ذرات هماتیت بر روی صفحات اکسید گرافن به مورت کامپوزیت، قطر نانو ذرات هماتیت کاهش یافته است و صفحات اکسید گرافن کاهش یافته مانع از تجمع ذرات هماتیت بر روی هم میشود که علت آن میتواند کاهش گروههای اکسیژنی بر روی سطح اکسید گرافن با تبدیل آن به گرافن کاهش یافته باشد[۵۰, ۵۲]







شکل ۴–۲۸ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) نمونههای الف)اکسید گرافن ب) اکسید آهن و کامپوزیت اکسید آهن و اکسید گرافن کاهش یافته با درصدهای ۰/۵، ۱ و ۲٪ اکسید گرافن ج) FG1، د) FG2 و ۰) FG3 در دو مقیاس ۲۰۰ μmg

تصاویر ۴-۲۹ طیف EDX را برای محاسبه درصد اتمی و وزنی عناصر مربوط به نمونههای G F، و FG1 نشان میدهد. همان طور که در تصاویر مشخص است نمونه اکسید گرافن (G) شامل کربن و اکسیژن با درصد اتمی و وزنی مشخص در شکل میباشد. اکسید آهن (F) از عناصر آهن و اکسیژن تشکیل شده است. نمونه کامپوزیت شده هماتیت با اکسید گرافن نیز حاوی عناصر کربن، اکسیژن و آهن میباشد، از نتایج طیف EDX هیچ گونه ناخالصی در نمونهها مشاهده نمی شود. نتایج بدست آمده مشابه با گزارش دیگران است [۴۸].



گرافن کاهش يافته

# ۴–۳–۶ طیف سنجی رامان

شکل ۴–۳۰ طیف رامان نمونه اکسید گرافن GO و تصویر ۴–۳۰ اکسید آهن کامپوزیت شده با گرافن کاهش یافته (FG3 , FG2 , FG1) را نشان میدهد. در شکل ۴–۳۰ دو قله مشخص در ۱۳۳۲ و ۱۵۷۴cm<sup>1</sup> به نوارهای D و G در GO نسبت داده می شوند. در طیف رامان G مربوط به شبکه کربن بلوری شده است و D نقصهای شبکه کربن را نشان میدهد [۵۳]. نسبت شدت نوار D به G معیاری از نقصهای موجود در ساختار نانو مواد را نشان میدهد. نسبت شدت میدهد که مقدار ۱/۰۱ محاسبه شد. شکل ۴–۳۰ طیف رامان نمونههای کامپوزیت شده را نشان میدهد که شدت قلههای رامان با تغییر میزان گرافن کاهش یافته تغییراتی داشته است. کاهش شدت نوار G در نمونههای کامپوزیت شده نسبت به قلههای اکسید گرافن بیانگر تبدیل اکسید گرافن به گرافن کاهش یافته میباشد. از محاسبهی نسبت ID/IG برای نمونهها FG3, FG2, FG1 مقادیر ۱/۷۳، ۱/۸۲، ۱/۸۹ حاصل شد که نشان میدهد ساختار اکسید گرافن به گرافن کاهش یافته همراه با نقصهای ساختاری بیشتر در نمونه FG2 و کاهش نقص ساختاری در ۱/۰۹ است [۵۴, ۵۵]. قلههای ایجاد شده در ۱۹۹، ۲۸۱ و<sup>1-</sup>۳۹۸cm مربوط به ساختار هماتیت میباشند [۵۶].



شکل ۴-۳۰ الف) طیف رامان نمونه اکسید گرافن ب) طیف رامان نمونههای اکسید آهن کامپوزیت شده با اکسید گرافن کاهش یافته

## ۴–۳–۷ بررسی طیف نگاری تبدیل فوریه مادون قرمز

شكل ۴-۳۱ (الف) طيف تبديل فوريه (FTIR) مادون قرمز اكسيد گرافن را نشان ميدهد. برای اکسید گرافن به دلیل ارتعاش کششی H–O، جذب شدید و وسیعی در ناحیهی <sup>1</sup> ۳۳۸۸/۱۶ مشاهده می گردد. کشش گروههای COOH که در لبه ورقهای GO قرار دارد در <sup>۲</sup>-m ۱۷۳۵/۲۶ اندازه گیری شد. جذبهای ناشی از ارتعاش خمشی H—O در حدود I۶۲۳/۷۴ cm<sup>-1</sup> در مشاهده می شود [۵۷]. نوار جذب در ۱۳۶۳/۶۷ cm<sup>-1</sup> نشان دهنده ی کشش C—OH است. قله ایجاد شده در نوار جذب ۱۰۵۴/۹۴ مربوط به ارتعاش کششی گروه COOH می باشد [۲۴]. شکل ۴– ۳۱ (ب) طیف مادون قرمز کامپوزیت هماتیت با اکسید گرافن کاهش یافته (rGO) را نشان میدهد. همان طور که در شکل مشاهده می شود نوار جذب در ناحیهی ۳۴۲۴ cm<sup>-1</sup> مربوط به گروههای هیدروکسیل است که نسبت به اکسید گرافن ضعیفتر شده است، علت این پدیده حذف گروههای اکسیژنی در کامپوزیت و تبدیل اکسید گرافن به اکسید گرافن کاهش یافته میباشد[۵۸]. نمونه FG1 دارای کمترین شدت در نوار ۳۴۲۴ cm<sup>-1</sup> است که بیشترین کاهش اکسیژن را در نمونه نشان می دهد. نوارهای جذب در محدوده ۴۷۷ cm<sup>-1</sup> را می توان به حالتهای ارتعاشی Fe—O اختصاص داد و باندهای ایجاد شده در نواحی ۵۵۰ تا <sup>۲</sup>-۵۶ را می توان به جذب در شبکه اکسید آهن ارتباط داد که نشان دهنده تعامل قوی نانو ذرات تشکیل شده با اوره است [۴۸, ۵۹].



شکل ۴-۳۱ طیف FTIR نمونههای الف) اکسید گراف ب) کامپوزیت اکسید آهن و اکسید گرافن کاهش یافته

# ۴-۳-۸ مطالعهی ویژگیهای نوری نمونهها

شکل ۴–۳۲ طیف سنجی نوری نمونههای FG3, FG2, FG1 را نشان میدهد. مطابق شکل ۴–۳۲ نمونهها دو قله جذب در بازه طول موج ۴۰۰ و nm ۶۰۰ دارند و پس از آن جذب کاهش مییابد. با افزایش نسبت جرمی اکسید گرافن کاهش یافته (rGO) در نمونهها میزان جذب کامپوزیت-ها در محدودهی نور مرئی افزایش مییابد که به اثرات صفحات سیاه و سفید اکسید گرافن کاهش یافته مربوط است. واضح است که تعداد صفحات اکسید گرافن کاهش یافته تأثیر مستقیمی بر جذب
نور در محدودهی مرئی دارند در نتیجه استفاده از این مواد میتواند برای کاربردهای نوری مانند استفاده بهینه از انرژی خورشیدی کارآمد باشد [۶۰, ۶۰].



شکل ۴-۳۲ نمودار درصد جذب نور مرئی برای نمونههای FG2 ، FG1 ، G و FG3

درصد عبور نور مرئی برای نمونههای کامپوزیت شده در شکل ۴–۳۳ مشاهده می شود. نمونه FG1 دارای بیشترین عبور و نمونه FG2 دارای کمترین عبور نور مرئی می باشد. در شکل میزان عبور و جذب نمونههای کامپوزیت شده با اکسید گرافن مقایسه شده اند. کاهش عبور نور با افزایش درصد اکسید گرافن کاهش یافته ارتباط مستقیم دارد علت آن میزان عبور پایین اکسید گرافن است که در شکل نشان داده شده است در نتیجه با افزایش درصد اکسید گرافن در سنتز نانو ذرات کامپوزیت شده، اکسید گرافن کاهش یافته در نمونه بیشتر و میزان عبور نور کاهش می یابد.



شکل ۴-۳۳ طیف درصد عبور نور بر حسب طول موج برای نمونههای FG2 ، FG1 ، G و FG3

گاف نواری از نمودار جذب برای نمونههای FG3, FG2, FG1 از شکل ۴–۳۴ به ترتیب ۲/۰۵، ۲/۰۹ و ۲/۰۶ محاسبه شد. نمونه FG1 دارای کمترین گاف نواری و نمونه FG2 بیشترین گاف نواری را نشان میدهد که میتواند به علت تغییر در تهیجاهای اکسیژن در نمونهها باشد که با نتایج بدست آمده از طیف نگاری مادون قرمز در شکل (۴–۳۱) همخوانی دارد.



شکل ۴-۳۳ نمودار درصد جذب نور مرئی برای نمونههای الف) FG1، ب) FG2 و ج) FG3

۴–۳– ۹ بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهن و کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته

برای تعیین ویژگی آنتیباکتریال نانوذرات سنتز شده از باکتری گرم منفی اشرشیاکولی (به شماره ATCC25922) و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس (به شماره PTCC1112) استفاده شد. ابتدا سویههای خریداری شده به محیط کشت BHI (Brain heart in fusion) منتقل شد و حدود ۲۴ ساعت در دمای ۳۵°۲۲ نگهداری و احیا شد و سپس در محیط بلادآگار برای اثبات اخلاص کلنی کشت داده شد.

### آزمون فعالیت ضد باکتری نانو ذرات

برای تهیه محیط کشت گروه تست، ۱ mL از استاندارد نیم مک فارلند با غلظت ۱۰<sup>۳</sup>cells/mL به ۱/۵ به mL از محیط کشت TSB (Tryptic Soy Broth) TSB) که به ترتیب غلظتهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، و mg/mL از نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهن و نانو کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته به آن اضافه شد. برای تهیه محیط کشت گروه کنترل (C)، ۱ m ا از استاندارد نیم مک فارلند به mL از محیط کشت TSB اضافه گردید. درب ظروف حاوی محیطهای کشت گروه تست (باکتری + نانوذرات) و گروه کنترل (فاقد نانو ذرات) با رعایت شرایط استریل با فویل پوشانده شده و به صورت هوازی در انکوباتور در دمایC<sup>O</sup> قرار داده شد. سپس در زمان ۳ ساعت پس از کشت جذب نوری در طول موج mn ۶۰۰ با دستگاه اسپکتروفتومتری (-Internation) ماهی ساعت و شاهد رسم شده و با هم مقایسه



شکل ۴–۳۵ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید گرافن بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

جدول ۴–۱۰ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف اکسید گرافن بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس

۶	۵	۴	٣	٢	١	غلظت ماده ( ۲۰۰۰ ماده
						(ing/mL)
74	74	۲.	74	۲۵	۲۱	باكترى اشرشيا كولى
						(E.coli)
14	١٧	11	٨/۵	۶	٢	باكترى
						استافيلوكوكوس
						اورئوس (S.aureus)



شکل ۴–۳۶ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

هدول ۴–۱۱ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف اکسید آهن بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس
اورئوس

۶	۵	۴	٣	۲	١	غلظت ماده (mg/mL)
۶/۹	۵/۸	٧/۴	٧/٢	۴/۵	<u></u> Δ/Υ	باکتری اشرشیا کولی (E.coli)
١٢	١٧	٢۵	٢٣	71	۲۰	باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)



شکل ۴-۳۷ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن کامپوزیت شده با اکسید گرافن کاهش یافته (FG1) بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

جدول ۴–۱۲ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته (FG1) بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس

۶	۵	۴	٣	۲	١	غلظت ماده (mg/mL)
۲.	۳۱	٢٧	74	۲۴	17	باکتری اشرشیا کولی (E.coli)
٩	١.	11	١٧	١۵	))	باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)



شکل ۴–۳۸ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن کامپوزیت شده با اکسید گرافن کاهش یافته (FG2) بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

ین کاهش یافته (FG2) بر دو	هن با اکسید گرا	كامپوزيت اكسيد آ	غلظتهای مختلف	أنتى باكتريال	جدول ۴-۱۳ اثر
	وس اورئوس	کولی و استافیلوکوک	باكترى اشرشيا		

غلظت ماده (mg/mL)	١	۲	٣	۴	۵	۶
باکتری اشرشیا کولی (E.coli)	١٩	٢٣	٢٢	٢٣	74	٢۵
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)	١٩	٢٢	٢١	٢٠	١٧	٢٠



شکل ۴-۳۹ نمودار اثر آنتی باکتریال اکسید آهن کامپوزیت شده با اکسید گرافن کاهش یافته (FG3) بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

۶	۵	۴	٣	۲	١	غلظت ماده (mg/mL)
٣٢	۲۴	٢٣	٢٨	71	٢٠	باکتری اشرشیا کولی (E.coli)
١٢	))	٩	١٣	))	٨	باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

جدول ۴–۱۴ اثر آنتی باکتریال غلظتهای مختلف کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته (FG3) بر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس



شکل ۴-۴۰ نمودار اثر آنتی باکتریال نمونههای FG3 ,FG2 ,FG1 ,F , G در غلظت ۱mg/mL بر دو باکتری الف) اشرشیا کولی (E.coli) و ب) استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

جدول ۴–۱۴ اثر آنتی باکتریال نمونههای FG3 ,FG1 ,F , G در غلظت ۱mg/mLبر دو باکتری اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس

FG3	FG2	FG1	G	F	С	غلظت ماده (mg/mL)
٢٠	١٩	١٧	51	۵/۷	۵۳/۵	باکتری اشرشیا کولی (E.coli)
٨	١٩	11	٢	٢٠	٨٠	باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (S.aureus)

شکلهای ۴-۳۵ تا ۴-۳۹ اثر ضد باکتری نانوذارت سنتز شده بر روی دو باکتری ای کولی و اس اورئوس را در غلظتهای مختلف نانو ذرات نشان میدهد. مقدار نمونه کنترل (C) برای باکتری ای کولی OD ۵۳/۵ و باکتری اس اورئوس OD ۸۰ اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین اثر ضد باکتری نمونه F در غلظت Cm mg/mL به میزان OD ۴/۵ برای باکتری ای کولی. و برای باکتری اس اورئوس در غلظت Mg/mL در مقدار OD ۲۱ اندازه گیری شد. همچنین برای نمونه G بیشترین تأثیر ضد باکتری ماده در غلظت Mg/mL در مقدار OD ۲۱ اندازه گیری شد. همچنین برای نمونه G بیشترین تأثیر ضد باکتری ماده در غظت Mg/mL با OD ۲۰ اندازه گیری شد. مونههای FG3 نمونه C بیشترین تأثیر ضد باکتری ماده در غظت Mg/mL در مقدار OD ۲۰ اندازه گیری شد. نمونههای FG3 و برای باکتری اس اورئوس در غلظت Mg/mL در مقدار OD ۲ اندازه گیری شد. نمونههای FG3 و برای باکتری اس اورئوس در غلظت Mg/mL در مقدار OD ۲ اندازه گیری شد. نمونههای FG3 و برای باکتری اس اورئوس در غلظت Mg/mL در مقدار OD ۲ اندازه گیری شد. نمونههای FG3 و برای باکتری اس اورئوس در غلظت Mg/mL در مقدار OD ۲ اندازه گیری شد. نمونههای FG3 و برای باکتری اس اورئوس در غلظت Amg/mL در مقدار OD ۲ اندازه گیری شد. نمونههای FG3 و برای باکتری اس اورئوس در غلظت I mg/mL در مقدار OD ۲ اندازه گیری شد. نمونه مای ۲۰ رای باکتری ای کولی و مقادیر ۲۰ ۷۱ و OD ۸ برای باکتری اس اورئوس محاسبه گردید. از شکل ۴-۴۰ (الف) نتیجه میشود که نمونه F دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی برای باکتری اشرشیا کولی در غلظت Mg/mL ۱ نسبت به سایر نمونهها است. و برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نمونه G در غلظت I دارای بیشترین خاصیت آنتی باکتری ای میباشد.

#### ۴-۴ جمعبندی

در این فصل به کارهای تجربی انجام شده در این پایان نامه پرداخته شد. لایههای نازک هماتیت به روش اسپری پایرولیز در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۲°۵۰۰ سنتز شدند و ویژگیهای ساختاری، اپتیکی و ریخت شناسی سطح لایهها بررسی شد. همچنین ویژگیهای حسگری لایههای هماتیت در دما و غلظتهای مختلف برای گاز اتانول سنجیده شد. بهترین پاسخ حسگری گاز اتانول مربوط به نمونه ST35 در دمای ۲۰۰° میباشد. در بخش بعدی فصل نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهن و کامپوزیت هماتیت با اکسید گرافن کاهش یافته به روش آبی-گرمایی انجام شد. ویژگیهای ساختاری فیزیکی و شیمیایی نمونهها از آنالیز پراش پرتو ایکس، رامان و طیف سنجی مادون قرمز تحقیق شد. خواص نوری نمونهها توسط طیف عبور و جذب طیف سنج نور مرئی مورد سنجش قرار گرفت و در انتها به بررسی خاصیت ضد باکتری نمونهها روی دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس و گرم منفی اشرشیاکلی پرداخته شد.

. فصل پنجم:

یس میجه *کسر*ی و پیشهادات

۵–۱ مقدمه

در این پایان نامه به مطالعه و بررسی ویژگیهای ساختاری، ریخت شناسی و نوری لایههای نازک هماتیت سنتز شده به روش اسپری پایرولیز پرداخته شد و حسگری لایهها توسط گاز اتانول مورد سنجش قرار گرفت. نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهن و کامپوزیت هماتیت و اکسید گرافن توسط روش آبی-گرمایی رشد داده شدند و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات آنالیز گردید. همچنین خاصیت ضد باکتری نانو مواد در برابر باکتری استافیلوکوکوس و اشرشیا کلی مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت. در این فصل به جمع بندی نتایج بدست آمده از سنتز و مشخصهیابی لایههای نازک هماتیت و نانو ذرات آلایش یافته و بدون آلایش هماتیت با اکسید گرافن کاهش یافته پرداخته میشود و پیشنهاداتی متناسب با تحقیقات انجام شده جهت ادامه و تکمیل این گزارش در بخش پایانی آورده شده است.

۵-۲ بررسی اثر دمای زیر لایه بر خواص فیزیکی، اپتیکی و حسگری گازی لایههای نازک هماتیت تهیه شده به روش اسپری پایرولیز

لایههای نازک هماتیت به روش اسپری پایرولیز در دماهای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و C°۵۰۰ بر روی زیر لایه شیشهای رشد داده شدند. نتایج بدست آمده از الگوی پراش پرتو ایکس برای لایهها نشان دهنده این است که دو نمونه ST40 و ST45 در ساختار بلوری شش گوشی و در فاز هماتیت-α) (α-تشان دهنده این است که دو نمونه ST40 و ST45 در ساختار بلوری شش گوشی و در فاز هماتیت-α) (3) Fe2O3 قرار دارند. شدت قلهها در نمونه ST40 بیشتر است که نتیجه بلورینگی بهتر این نمونه میباشد. با استفاده از دادههای XRD نتیجه شد که با افزایش دمای زیر لایه اندازه بلورک نمونهها افزایش یافته است که سبب کاهش چگالی در رفتگی و کرنش نمونهها میشود. دو نمونه ST35 و ST50 هیچ گونه قلهای که مربوط به فاز هماتیت باشد را نشان ندادند که دلیل بر آمورف شدن نمونهها است. نمونه ST40 خواص ساختاری بهتری را نسبت به سایر نمونهها از خود نشان داد. طیف سنجی رامان برای لایههای نازک هماتیت پنج خط فونون در قلههای ۲۱۴، ۴۷۸، ۲۷۴، ۳۸۸ و <sup>1-</sup>۵۷۶cm را نشان می دهد که نشان دهنده فاز هماتیت و خلوص بالای لایهها است.

نتایج ریخت شناسی سطح لایهها، اثر دمای زیر لایه بر اندازه و شکل دانهها را شامل می شود. با افزایش دمای زیر لایه از ۳۵۰ به ۲۰۰° نمونهها از سطحی صاف و یکنواخت به سطحی لایهای و متخلخل تبدیل می شوند و اندازه دانهها کاهش پیدا می کند. با افزایش دمای زیر لایه در دمای ۲۵۰۰۵ تخلخل سطح نمونه و اندازه دانه افزایش می یابد. برای نمونه ST50 در دمای رشد ۲۵۰۰ اندازه دانهها افزایش یافته و مکعبی شکل می شوند.

نتایج طیف سنجی نوری لایههای نازک هماتیت نشان میدهد با افزایش دمای زیر لایه از دمای ۴۰۰ تا ۲°۵۰۰ درصد جذب اپتیکی نمونهها کاهش مییابد. علت آن کاهش ضخامت لایهها با افزایش دما میباشد. درصد عبور نور مرئی نیز با افزایش دمای رشد کاهش مییابد. گاف نواری برای نمونههای 5745, 5740, 5735 و5750 به ترتیب ۲/۴۸، ۲/۳۴، ۲/۲۸، ۷۳۰ محاسبه شد. دلیل کاهش گاف نواری با افزایش دمای سنتز تفاوت در اندازه بلورک و میزان بلورینگی نمونهها نسبت داد. در طیف سنجی فوتولومینسانس چهار قله در محدوده طول موج ۴۳۹، ۴۵۹، ۴۵۹ و ۶۳۶nm

نتایج حسگری گازی نمونههای لایه نازک هماتیت برای سنجش گاز اتانول در غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ نشان دهنده آن است که بیشترین حساسیت نمونه ST35 در دمای ۲۲۵°C برای غلظت ۱۰۰۰ ppm است. مقدار حساسیت ۸۱٪ محاسبه شد. بالاترین میزان حساسیت برای نمونه ST45 کر در دمای ۲۵۰°C و غلظت ۵۰۰ppm است. نمونه ST45 در دمای ۲۰۰° و غلظت ۱۰۰۰ppm از بیشترین پاسخ به مقدار ۳۴٪ برخوردار است. بالاترین حساسیت نمونه ST50 برای غلظت ۱۰۰۰ppm و در دمای سنجش ۲۵۰°C با مقدار ۲۶٪ محاسبه گردید. از نمودار تغییرات حساسیت در غلظت انتخابی ۲۰۰ppm برحسب دماهای ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۵ و ۲۵۰°C، دمای کار نمونههایST40, ST40, ST35 وST40 به ترتیب ۲۰۰، ۲۵۰، ۲۵۰ و ۲۰۰°C بدست آمد.

# ۵-۳ رشد و تحلیل نانو ذرات اکسید گرافن، اکسید آهن و کامپوزیت اکسید آهن با اکسید گرافن کاهش یافته و بررسی خاصیت ضد باکتری

نانو صفحات اکسید گرافن به روش اصلاح شده هامرز تهیه شد. نانو ذرات اکسید آهن و کامپوزیت هماتیت با اکسید گرافن کاهش یافته به روش آبی-گرمایی آماده شدند. نتایج الگوی پراش پرتو ایکس برای نمونه G بلوری شدن صفحات اکسید گرافن را نشان میدهد. پس از آنالیز XRD نمونهF، قلههای ایجاد شده نمایشگر فاز گوتیت از اکسید آهن میباشند. طیف نگاری پرتو ایکس برای نمونههای کامپوزیت شده وجود فاز بلوری هماتیت را مشخص میکند. با افزایش اکسید گرافن در نانو کامپوزیتها شدت پراش پرتو ایکس کاهش یافته است. اندازه بلورک، چگالی در رفتگی و کرنش نمونهها برای نمونه اکسید آهن، اکسید گرافن و نانو کامپوزیتها محاسبه شد. با افزایش

تحلیل ریخت شناسی سطح نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی صفحات لایه لایه برای گرافن و نانو ذرات برنجی شکل را برای اکسید آهن (گوتیت) نتیجه داد. قطر متوسط نانو ذرات کامپوزیت شده با افزایش نسبت جرمی اکسید گرافن کاهش یافت و نانو ذرات از ساختار مکعبی شکل به نانو ذرات برنجی تغییر یافتند. از نمودارهای EDX عناصر تشکیل دهنده نمونهها مشخص گردید. با توجه به این تحلیل هیچگونه ناخالصی در نمونههای سنتز شده یافت نشد که نشان دهنده خلوص بالای محصولات است.

طیف سنجی رامان دو قله در نوارهای مربوط به شبکه بلوری کربن G و D نقصهای شبکه برای اکسید گرافن را نشان میدهد، این قلهها برای سایر گزارشها نیز نشان دهنده تشکیل اکسید گرافن است. با تحلیل طیف سنجی رامان برای نمونههای کامپوزیت شده شدت نوار D نسبت به نوار G با افزایش نسبت جرمی اکسید گرافن متغییر است. تغییرات (I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>) معیاری از نقصهای ساختار نانو ذرات میباشند که برای نمونههای FG3, FG2, FG1 تغییرات شدت به میزان ۱/۱۸۳ و

در طیف سنجی مادون قرمز نوارهای جذب در نانو ذرات کامپوزیت شده نسبت به نانو صفحات اکسید گرافن شدت ضعیفتری داشتهاند که علت آن میتواند حذف گروههای اکسیژنی از اکسید گرافن و تبدیل آن به اکسید گرافن کاهش یافته باشد.

مطالعه نوری نمونه ها توسط طیف جذب و عبور نور مرئی صورت گرفت. با افزایش نسبت جرمی اکسید گرافن در نمونه های کامپوزیت شده درصد جذب نور مرئی افزایش و درصد عبور کاهش پیدا کرد که علت آن اثر صفحات گرافن با جذب بالا و عبور کم بر نمونه ها است. مقادیر گاف نواری برای نمونه های FG3, FG2, FG1 به ترتیب ۲/۰۵، ۲/۰۹ و ۲/۰۶ محاسبه شد. تغییرات گاف نواری نمونه ها به علت تغییر در تراکم تهی جاهای اکسیژن می باشد.

با بررسی نتایج ضد باکتری نانو ذرات سنتز شده بر روی دو باکتری اشرشیاکولی و استافیلوکوس اورئوس، نمونه اکسید آهن دارای بیشترین اثر ضد باکتری در غلظت در غلظت ۲mg/mL به میزان OD ۴/۵ اندازه گیری شد. همچنین بیشترین اثر ضد باکتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مربوط به نمونه اکسید گرافن با غلظت در غلظت ۱ mg/mL به مقدار OD ۲ اندازه گیری شد.

### ۴-۵ پیشنهاد برای فعالیتهای پژوهشی در آینده

- ۱- تغییر سایر پارامترهای لایه نشانی در روش اسپری پایرولیز برای رشد بهتر لایههای ناز ک
  هماتیت
- ۲- استفاده از دیگر روشهای لایه نشانی مانند اسپاترینگ، تبخیر شیمیایی و فیزیکی
  حرارتی و سل- ژل
- ۳- سنجش حسگری گازی هماتیت توسط گازهای چون استون، فرمالدهید، متانول و آمونیاک
- ۴- سنجش حسگری گاز نانو ذرات کامپوزیت شده هماتیت و اکسید گرافن کاهش یافته در
  دمای اتاق
- ۵- کامپوزیت نانو ذرات هماتیت با دیگر فلزات ضد باکتری مانند نقره، اکسید روی، اکسید
  مس برای افزایش خاصیت ضد باکتری

[1] A.S. Teja, P.-Y. Koh, Synthesis, properties, and applications of magnetic iron oxide nanoparticles, Progress in crystal growth and characterization of materials 55(1-2) (2009) **22-45**.

[2] A. Al-Baitai, Computational studies of the interaction of pollutants with iron oxide surfaces, UCL (University College London), **2011**.

[3] M. Tadic, L. Kopanja, M. Panjan, S. Kralj, J. Nikodinovic-Runic, Z. Stojanovic, Synthesis of core-shell hematite ( $\alpha$ -Fe 2 O 3) nanoplates: Quantitative analysis of the particle structure and shape, high coercivity and low cytotoxicity, Applied Surface Science 403 (2017) **628-634**.

[4] A. Rufus, N. Sreeju, V. Vilas, D. Philip, Biosynthesis of hematite ( $\alpha$ -Fe2O3) nanostructures: Size effects on applications in thermal conductivity, catalysis, and antibacterial activity, Journal of Molecular Liquids 242 (2017) **537-549**.

[5] H. Hao, D. Sun, Y. Xu, P. Liu, G. Zhang, Y. Sun, D. Gao, Hematite nanoplates: controllable synthesis, gas sensing, photocatalytic and magnetic properties, Journal of colloid and interface science 462 (2016) **315-324**.

[6] A. Lassoued, B. Dkhil, A. Gadri, S. Ammar, Control of the shape and size of iron oxide ( $\alpha$ -Fe2O3) nanoparticles synthesized through the chemical precipitation method, Results in physics 7 (2017) **3007-3015**.

[7] S. Bagheri, K. Chandrappa, S.B.A. Hamid, Generation of hematite nanoparticles via sol-gel method, Research Journal of Chemical Sciences ISSN 2231 (2013) **606**X.

[8] A.F. de Faria, D.S.T. Martinez, S.M.M. Meira, A.C.M. de Moraes, A. Brandelli, A.G. Souza Filho, O.L. Alves, Anti-adhesion and antibacterial activity of silver nanoparticles supported on graphene oxide sheets, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 113 (2014) **115-124**.

[9] D.A. Dikin, S. Stankovich, E.J. Zimney, R.D. Piner, G.H. Dommett, G. Evmenenko, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Preparation and characterization of graphene oxide paper, Nature 448(7152) (2007) **457**.

[10] S. Tkachev, E.Y. Buslaeva, A. Naumkin, S. Kotova, I. Laure, S. Gubin, Reduced graphene oxide, Inorganic Materials 48(8) (2012) **796-802**.

[11] M.-Y. Wang, T. Shen, M. Wang, D.-E. Zhang, Z.-w. Tong, J. Chen, One-pot synthesis of  $\alpha$ -Fe 2 O 3 nanoparticles-decorated reduced graphene oxide for efficient nonenzymatic H 2 O 2 biosensor, Sensors and Actuators B: Chemical 190 (2014) **645-650.** 

[12] B. Zhang, J. Liu, X. Cui, Y. Wang, Y. Gao, P. Sun, F. Liu, K. Shimanoe, N. Yamazoe, G. Lu, Enhanced gas sensing properties to acetone vapor achieved by  $\alpha$ -Fe2O3 particles ameliorated with reduced graphene oxide sheets, Sensors and Actuators B: Chemical 241 (2017) **904-914**.

[13] H. Zhang, L. Yu, Q. Li, Y. Du, S. Ruan, Reduced graphene oxide/α-Fe2O3 hybrid nanocomposites for room temperature NO2 sensing, Sensors and Actuators B: Chemical 241 (2017) 109-115.

[14] X. Zhu, Y. Zhu, S. Murali, M.D. Stoller, R.S. Ruoff, Nanostructured reduced graphene oxide/Fe2O3 composite as a high-performance anode material for lithium ion batteries, ACS nano 5(4) (2011) **3333-3338.** 

[15] G.K. Pradhan, D.K. Padhi, K. Parida, Fabrication of  $\alpha$ -Fe2O3 nanorod/RGO composite: a novel hybrid photocatalyst for phenol degradation, ACS applied materials & interfaces 5(18) (2013) **9101-9110.** 

[16] S. Liu, T.H. Zeng, M. Hofmann, E. Burcombe, J. Wei, R. Jiang, J. Kong, Y. Chen, Antibacterial activity of graphite, graphite oxide, graphene oxide, and reduced graphene oxide: membrane and oxidative stress, ACS nano 5(9) (2011) **6971-6980**.

[17] J. Borcherding, J. Baltrusaitis, H. Chen, L. Stebounova, C.-M. Wu, G. Rubasinghege, I.A. Mudunkotuwa, J.C. Caraballo, J. Zabner, V.H. Grassian, Iron oxide nanoparticles induce Pseudomonas aeruginosa growth, induce biofilm formation, and inhibit antimicrobial peptide function, Environmental Science: Nano 1(2) (2014) **123-132.** 

[18] S.M. Dizaj, F. Lotfipour, M. Barzegar-Jalali, M.H. Zarrintan, K. Adibkia, Antimicrobial activity of the metals and metal oxide nanoparticles, Materials Science and Engineering: C 44 (2014) **278-284.** 

[19] M. Bhushan, S. Muthukamalam, S. Sudharani, A.K. Viswanath, Synthesis of  $\alpha$ -Fe 2– x Ag x O 3 nanocrystals and study of their optical, magnetic and antibacterial properties, RSC Advances 5(40) (2015) **32006-32014**.

[20] Z.D. Blount, The natural history of model organisms: The unexhausted potential of E. coli, Elife 4 (2015) e**05826**.

[21] S.Y. Tong, J.S. Davis, E. Eichenberger, T.L. Holland, V.G. Fowler, Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management, Clinical microbiology reviews 28(3) (2015) **603-661.** 

[22] A. Ubale, M. Belkhedkar, Size Dependent Physical Properties of Nanostructured  $\alpha$ -Fe 2 O 3 Thin Films Grown by Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction Method for Antibacterial Application, Journal of Materials Science & Technology 31(1) (2015) **1-9**.

[23] A.A. Yadav, T. Deshmukh, R. Deshmukh, D. Patil, U. Chavan, Electrochemical supercapacitive performance of Hematite  $\alpha$ -Fe 2 O 3 thin films prepared by spray pyrolysis from non-aqueous medium, Thin Solid Films 616 (2016) **351-358**.

[24] N. Zhang, J. Zheng, Synthesis of Ag–Fe2O3–RGO nanocomposites for the electrocatalytic reduction of H2O2, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28(15) (2017) **11209-11216.** 

[25] X. Jia, D. Lian, B. Shi, R. Dai, C. Li, X. Wu, Facile synthesis of  $\alpha$ -Fe2O3@ graphene oxide nanocomposites for enhanced gas-sensing performance to ethanol, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28(16) (2017) **12070-12079**.

[26] P. More, P. Jadhav, A. Ghanwat, I. Dhole, Y. Navale, V. Patil, Spray synthesized hydrophobic  $\alpha$ -Fe2O3 thin film electrodes for supercapacitor application, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28(23) (2017) **17839-17848.** 

[27] P.S. Patil, Versatility of chemical spray pyrolysis technique, Materials Chemistry and physics 59(3) (1999) **185-198**.

[28] M. Shandilya, R. Rai, J. Singh, hydrothermal technology for smart materials, Advances in Applied Ceramics 115(6) (2016) **354-376**.

[29] N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, Solid state physics (holt, rinehart and winston, new york, 1976), Google Scholar **403** (2005).

[30] A.K. Zak, W.A. Majid, M.E. Abrishami, R. Yousefi, X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Williamson–Hall and size–strain plot methods, Solid State Sciences 13(1) (2011) **251-256**.

[31] G. Gilliland, Photoluminescence spectroscopy of crystalline semiconductors, Materials Science and Engineering: R: Reports 18(3-6) (1997) 99-399.

[32] A.A. Akl, Optical properties of crystalline and non-crystalline iron oxide thin films deposited by spray pyrolysis, Applied Surface Science 233(1) (2004) **307-319**.

[33] P.P. Kalantri, R.R. Somani, D.T. Makhija, Raman spectroscopy: a potential technique in analysis of pharmaceuticals, Der Chemica Sinica 1(1) (2010) **1-12**.

[34] S.R. Morrison, Semiconductor gas sensors, Sensors and Actuators 2 (1981) 329-341.

[35] A. Mirzaei, K. Janghorban, B. Hashemi, M. Bonyani, S. Leonardi, G. Neri, Highly stable and selective ethanol sensor based on  $\alpha$ -Fe2O3 nanoparticles prepared by Pechini sol–gel method, Ceramics International 42(5) (2016) **6136-6144.** 

[36] A. Dey, Semiconductor metal oxide gas sensors: A review, Materials Science and Engineering: B 229 (2018) **206-217**.

[37] A.K. Ramasami, T. Ravishankar, K. Sureshkumar, M. Reddy, B. Chowdari, T. Ramakrishnappa, G.R. Balakrishna, Synthesis, exploration of energy storage and electrochemical sensing properties of hematite nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds 671 (2016) **552-559**.

[38] B. Sun, J. Horvat, H.S. Kim, W.-S. Kim, J. Ahn, G. Wang, Synthesis of mesoporous  $\alpha$ -Fe2O3 nanostructures for highly sensitive gas sensors and high capacity anode materials in lithium ion batteries, The Journal of Physical Chemistry C 114(44) (2010) **18753-18761**.

[39] H. Kamal, E. Elmaghraby, S. Ali, K. Abdel-Hady, Characterization of nickel oxide films deposited at different substrate temperatures using spray pyrolysis, Journal of crystal growth 262(1-4) (2004) **424-434**.

[40] W. Steckelmacher, The Materials Science of Thin Films: Milton Ohring AcademicPress Inc. 1992. 704 pp. Price@ \$48.00, Vacuum 1(46) (1995) 85.

[41] A. Chen, L. Xu, X. Zhang, Z. Yang, S. Yang, Improving Surface Adsorption via Shape Control of Hematite  $\alpha$ -Fe2O3 Nanoparticles for Sensitive Dopamine Sensors, ACS applied materials & interfaces 8(49) (2016) **33765-33774**.

[42] M. Khalil, J. Yu, N. Liu, R.L. Lee, Hydrothermal synthesis, characterization, and growth mechanism of hematite nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research 16(4) (2014) 2362.

[43] A. Mane, A. Moholkar, Effect of film thickness on NO2 gas sensing properties of sprayed orthorhombic nanocrystalline V2O5 thin films, Applied Surface Science 416 (2017) **511-520**.

[44] A. Mane, M. Suryawanshi, J. Kim, A. Moholkar, Fast response of sprayed vanadium pentoxide (V2O5) nanorods towards nitrogen dioxide (NO2) gas detection, Applied Surface Science 403 (2017) **540-550**.

[45] S. Shinde, R. Bansode, C. Bhosale, K. Rajpure, Physical properties of hematite  $\alpha$ -Fe2O3 thin films: application to photoelectrochemical solar cells, Journal of Semiconductors 32(1) (2011) **013001**.

[46] M.M. Ba-Abbad, M.S. Takriff, A. Benamor, A.W. Mohammad, Size and shape controlled of  $\alpha$ -Fe 2 O 3 nanoparticles prepared via sol–gel technique and their photocatalytic activity, Journal of Sol-Gel Science and Technology 81(3) (2017) **880-893**.

[47] B. Saravanakumar, B.J. Rani, G. Ravi, A. Sakunthala, R. Yuvakkumar, Influence of reducing agent concentration on the structure, morphology and ferromagnetic properties of hematite ( $\alpha$ -Fe 2 O 3) nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28(11) (2017) **8093-8100**.

[48] A. Liu, W. Zhou, K. Shen, J. Liu, X. Zhang, One-pot hydrothermal synthesis of hematite-reduced graphene oxide composites for efficient removal of malachite green from aqueous solution, Rsc Advances 5(22) (2015) **17336-17342**.

[49] F.T. Johra, J.-W. Lee, W.-G. Jung, Facile and safe graphene preparation on solution based platform, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 20(5) (2014) **2883-2887**.

[50] P. Liu, D. Wu, Y. Gao, T. Wang, Y. Tan, D. Jia, Reduced graphene oxide-coated mulberry-shaped  $\alpha$ -Fe 2 O 3 nanoparticles composite as high performance electrode material for supercapacitors, Journal of Alloys and Compounds (2017).

[51] M. Ohring, Materials science of thin films, Elsevier2001.

[52] D. Wei, J. Liang, Y. Zhu, J. Zhang, X. Li, K. Zhang, Z. Yuan, Y. Qian, Facile formation of graphene-encapsulated  $\alpha$ -Fe2O3 nanorice as enhanced anode materials for lithium storage, Electrochimica Acta 114 (2013) **779-784**.

[53] K. Sa, P.C. Mahakul, B. Subramanyam, J. Raiguru, S. Das, I. Alam, P. Mahanandia, Effect of reduced graphene oxide-carbon nanotubes hybrid nanofillers in mechanical properties of polymer nanocomposites, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, 2018, p. **012055**.

[54] S.P. Lonkar, J.-M. Raquez, P. Dubois, One-pot microwave-assisted synthesis of graphene/layered double hydroxide (LDH) nanohybrids, Nano-Micro Letters 7(4) (2015) **332-340**.

[55] T. Wang, Y. Li, L. Wang, C. Liu, S. Geng, X. Jia, F. Yang, L. Zhang, L. Liu, B. You, Synthesis of graphene/ $\alpha$ -Fe 2 O 3 composites with excellent electromagnetic wave absorption properties, RSC Advances 5(74) (2015) **60114-60120**.

[56] K.V. Manukyan, Y.-S. Chen, S. Rouvimov, P. Li, X. Li, S. Dong, X. Liu, J.K. Furdyna, A. Orlov, G.H. Bernstein, Ultrasmall  $\alpha$ -Fe2O3 superparamagnetic nanoparticles with high magnetization prepared by template-assisted combustion process, The Journal of Physical Chemistry C 118(29) (2014) **16264-16271**.

[57] H.-J. Song, X.-H. Jia, N. Li, X.-F. Yang, H. Tang, Synthesis of  $\alpha$ -Fe 2 O 3 nanorod/graphene oxide composites and their tribological properties, Journal of Materials Chemistry 22(3) (2012) **895-902**.

[58] Y.-l. Dong, X.-f. Zhang, X.-l. Cheng, Y.-m. Xu, S. Gao, H. Zhao, L.-h. Huo, Highly selective NO 2 sensor at room temperature based on nanocomposites of hierarchical nanosphere-like  $\alpha$ -Fe 2 O 3 and reduced graphene oxide, RSC Advances 4(101) (2014) **57493-57500**.

[59] J.S. Justus, S.D.D. Roy, A.M.E. Raj, Synthesis and characterization of hematite nanopowders, Materials Research Express 3(10) (2016) **105037**.

[60] L. Zhang, Z. Bao, X. Yu, P. Dai, J. Zhu, M. Wu, G. Li, X. Liu, Z. Sun, C. Chen, Rational design of  $\alpha$ -Fe2O3/reduced graphene oxide composites: rapid detection and effective removal of organic pollutants, ACS applied materials & interfaces 8(10) (2016) **6431-6438**.

#### Abstract

Hematite  $(\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) is the most stable phase of iron oxide and it has been employed in gass sensors, catalytic and antibacterial agents. In the first part of the thesis, thin films of hematite were synthesized on top of glass substrates by spray pyrolysis at temperatures 350, 400, 450 and 500 °C. Then the sensing performance of the films was investigates toward different concentration of ethanol vapor. The XRD patterns analysis of the synthesized films indicate crystallinity of the samples prepared at substrate temperatures of 400 and 450 °C. FESEM image of thin films exhibited that with increasing the substrate temperature to 400 and 450 °C the surface of the samples got more porous, but it got more uniform and consisting of nanosized grains for sample prepared at 500 °C. Gas sensing measurements toward 200ppm ethanol vapor showed the response values of 45, 46, 30 and 20% for samples prepared at the substrate temperatures of 350, 400, 450 and 500 °C. In the second part of this thesis, grapheme oxide nanoparticles were synthesized using conventional modified Hamers method. Also,  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO nanocomposite at different weight ratios were synthesized by hydrothermal technique. The XRD patterns analysis showed the highest crystallite size and the lowest strain for the composite prepared with 0.072 gr GO in  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, estimated using the Williamson-Hall method. FESEM image showed a decrease in the mean diameter of nanocomposites grains with increasing the  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO weight ratio. Also, according to UV-Vis analysis an increasing the GO weight raito in  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GO nanocomposites. Antibacterial effects of all nanocomposites were measured toward both gram positive (S.aureus) and gram negative (E.coli) bacteria and reported in this thesis.

**Keyword:** hematite, spray pyrolysis, composite of iron oxide and redused grapheme oxide, antibacterial, gass sensing



### Faculty of Physics and Nuclear Engineering

MSc Thesis in Nano Physics

## Synthesis and characterization of undoped and doped Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> for antibacterial applications

By

Seyyedeh Parisa Abedi

### Supervisor

Dr. Mohammad Bagher Rahmani

### Advisor

Dr. Farkhondeh Rezaii

Januray2019